This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Japanese Patent Laid-open No. 2003-119415

[Claim 1] A composition for forming colored images characterized by containing a phthalocyanine compound represented by the following formula (I).

[Chemical Formula 1]

Formula (I)

$$(X_3)a_3$$
 $(X_3)b_3$
 $(X_4)a_4$
 $(X_4)a_4$
 $(X_1)a_1$
 $(Y_3)b_3$
 $(Y_2)b_2$
 $(X_2)a_2$

In Formula (I), X₁, X₂, X₃ and X₄ each independently represent -SO-Z and/or -SO₂-Z wherein Z represents a substituted or unsubstituted alkyl group, a substituted or unsubstituted cycloalkyl group, a substituted or unsubstituted alkenyl group, a substituted or unsubstituted aralkyl group, a substituted or unsubstituted or unsubstituted or unsubstituted or unsubstituted heterocyclic group, Y₁, Y₂, Y₃ and Y₄ each independently represent a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group, a cycloalkyl group, an alkenyl group, an aralkyl group, an aryl group, a heterocyclic group, a cyano group, a hydroxyl group, a nitro group, an amino group, an alkylamino group, an alkoxy group, an aryloxy group, an amide group, an arylamino group, an ureido

group, a sulfamoylamino group, an alkylthio group, an arylthio group, an alkoxycarbonylamino group, a sulfonamide group, a carbamoyl group, a sulfamoyl group, an alkoxycarbonyl group, a heterocycloxy group, an azo group, an acyloxy group, a carbamoyloxy group, a silyloxy group, an aryloxycarbonyl group, aryloxycarbonylamino group, an imide group, heterocyclothio group, a phosphoryl group, an acyl group or an ionic hydrophilic group whereby these groups may have still another substituent provided that at least one of X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , Y_1 , Y_2 , Y_3 and Y_4 has a substituent with two or more carbon atoms, and that the total number of the carbon atoms included in the substituents represented by X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , Y_1 , Y_2 , Y_3 and Y₄ is 8 or more; a₁ to a₄, b₁ to b₄ each represent the number of the substituents for X_1 to X_4 and Y_1 to Y_4 , respectively, wherein a₁ to a₄ each independently represent an integer of from 0 to 4 with the condition that all of a_1 to a_4 do not assume the value of 0 simultaneously; and b₁ to b₄ each independently represent an integer of from 0 to 4; and M represents a hydrogen atom, a metal element, or the oxide, hydroxide or halide thereof.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-119415 (P2003-119415A)

(43)公開日 平成15年4月23日(2003.4.23)

C 0 7 D 487/22 C 0 9 B 47/20	C 0 9 B 47/20	4 J O 3 9
C 0 9 B 47/20	B41J 3/04	4 J O 3 9 1 O 1 Y
2.,20		TUIY 耐求項の数8 OL (全 45 頁)

(22)出願日 平成14年6月24日(2002.6.24)

(31) 優先権主張番号 特願2001-190214(P2001-190214) (32)優先日 平成13年6月22日(2001.6.22)

(33)優先権主張国 日本 (JP) (71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 立石 桂一

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 田中 成明

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フタロシアニン化合物、着色画像形成組成物、インク、インクジェット記録用インク、インクジ エット記録方法及び画像のオゾンガス耐性改良方法

(57)【要約】

【課題】 新規なフタロシアニン化合物、並びに、色相 と、耐光性と、オゾンガス耐性が優れた画像を形成する インクジェット記録用インク及びインクジェット記録方 法を提供すること。色相と堅牢性に優れた感熱記録材料 におけるインクシート、電子写真用のカラートナー、カ ラーフィルターなどの各種着色画像形成組成物を提供す ること、画像の酸化耐性の強化方法を提供すること。 【解決手段】 1~16位の少なくとも1つに、-SO

- Z及び/または-SO2-Z(Zは、アルキル基、シ クロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、アリー ル基又はヘテロ環基を表す)で置換されたフタロシアニ ン化合物。該化合物を用いたインクジェット用インク、 インクシート、カラートナー及びカラーフィルター組成 物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表されるフタロシア ニン化合物を含有することを特徴とする着色画像形成組 成物。

1

【化1】

一般式(I)

$$(Y_4)b_4$$
 $(X_4)a_4$ $(X_5)a_5$ $(X_5)a_5$ $(Y_2)b_2$ $(X_2)a_2$

一般式(I)中; X₁、X₂、X₃及びX₄はそれぞれ独立 に、一SO−Z及び/または一SО₂−Zを表す。ここ でZは、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のアルキ しくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のア ラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換も しくは無置換のヘテロ環基を表す。Y1、Y2、Y3及び Y₄はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アル キル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル 基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アルコキ シ基、アリールオキシ基、アミド基、アリールアミノ 基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキルチ オ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ 基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイ ル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、ア ゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリル オキシ基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキ シカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、ホ スホリル基、またはアシル基を表す。これらの基は、さ らに置換基を有していてもよい。ただし、X₁、X₂、X 3、X4、Y1、Y2、Y3及びY4の少なくとも1つは、炭 素数2以上の置換基を表し、且つ、X₁、X₂、X₃、 X₄、Y₁、Y₂、Y₃及びY₄で表される置換基の炭素数 の総和が8以上である。a1~a4、b1~b4は、そ れぞれX₁~X₄、Y₁~Y₄の置換基数を表し、a 1~a 4は、それぞれ独立に0~4の整数を表すが、すべてが 同時に0になることはない。 b 1 ~ b 4 は、それぞれ独 立に0~4の整数を表す。Mは、水素原子、金属元素ま たはその酸化物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表 す。

【請求項2】 請求項1に記載の着色画像形成組成物を 含むことを特徴とするインク。

【請求項3】 一般式(1)で表されるフタロシアニン 50

化合物が、下記一般式 (I I) で表されるフタロシアニ ン化合物であることを特徴とする請求項2に記載のイン ク。

【化2】

10

一般式 (II)

$$\{S(O)q_{4}-Z_{4}\}p$$

$$R_{7}$$

$$R_{9}$$

$$R_{1}$$

$$R_{1}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$R_{6}$$

$$R_{7}$$

$$R_{9}$$

$$R_{9}$$

$$R_{1}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$R_{6}$$

$$R_{7}$$

$$R_{7}$$

$$R_{9}$$

$$R_{1}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

一般式(II)中;R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、R 7、及びRsはそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原 子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、ア ル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換も 20 ラルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒド ロキシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ基、 アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド基、アリール アミノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アル キルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルア ミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファ モイル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ 基、アゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、 シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、アリー ルオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ 30 基、ホスホリル基またはアシル基を表す。これらの基 は、さらに置換基を有していてもよい。 Z₁、 Z₂、 Z₃、Z₄はそれぞれ独立に、置換もしくは無置換のアル キル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換 もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換の アラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換 もしくは無置換のヘテロ環基を表す。ただし、Z₁、 Z₂, Z₃, Z₄, R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆, R₇, 及びR₈の少なくとも1つは、炭素数2以上の置換基を 表し、且つ、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄、R₁、R₂、R₃、 40 R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₈で表される置換基の炭素 数の総和が8以上である。1、m、n、p、q₁、q₂、 q₃、q₄はそれぞれ独立に、1または2の整数を表す。 Mは、一般式(I)の場合と同義である。 【請求項4】 前記一般式(II)で表されるフタロシ

アニン化合物が、下記一般式 (| | | |) で表されるフタ ロシアニン化合物であることを特徴とする請求項3に記 載のインク。

【化3】

一般式 (川)

$$(SO_2-Z_2)p$$

H

H

N

N

N

N

H

 $(SO_2-Z_1)p$
 $(SO_2-Z_2)m$

一般式(III)中、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄はそれぞれ独 立に、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは 無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無置換のアル ケニル基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換も しくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のヘテ ロ環基を表す。ただし、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄の少なくと* 一段式(Ⅳ)

*も1つは、炭素数2以上の置換基を表し、且つ、フタロ シアニン化合物一分子あたり、21、22、23、及び24 で表される置換基の炭素数の総和が8以上である。1、 m、n、p及びMは、一般式(II)の場合と同義である。 【請求項5】 請求項2~4のいずれかに記載のインク であることを特徴とするインクジェット記録用インク。 【請求項6】 支持体上に白色無機顔料粒子を含有する インク受容層を有する受像材料上に、請求項5に記載の インクジェット記録用インクを用いて画像形成すること 10 を特徴とするインクジェット記録方法。

【請求項7】 請求項2~4のいずれかに記載のインク または請求項5に記載のインクジェット記録用インクを 用いて画像形成することによりなされた画像のオゾンガ ス耐性改良方法。

【請求項8】 下記一般式(IV)で表されることを特 徴とするフタロシアニン化合物。

【化4】

一般式(IV)中; Z₁、Z₂、Z₃、Z₄はそれぞれ独立 に、-A₁-L-A₂-Qを表す。A₁、A₂は、それぞれ 独立に、置換もしくは無置換のアルキレン、置換もしく は無置換のフェニレン、置換もしくは無置換のナフチレ ン、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表し、Lは二価 の連結基を表し、Qは水素原子または置換基を表す。た だし、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄の少なくとも1つは、炭素数 2以上の置換基を表し、且つ、フタロシアニン化合物一 分子あたり、 21、 22、 23、 及び 24で表される置換基 元素またはその酸化物、水酸化物もしくはハロゲン化物 を表す。 I、m、n、pはそれぞれ独立に、1または2 の整数を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なフタロシア ニン化合物及び該化合物を含む着色画像形成組成物、特 にシアン色インクジェット記録用インク、インクジェッ ト記録方法並びインクジェット記録の利用による画像記 う) の改良方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、着色画像記録材料としては、特に カラー画像を形成するための材料が主流であり、具体的 には、インクジェット方式の記録材料、感熱転写方式の 記録材料、電子写真方式の記録材料、転写式ハロゲン化 銀感光材料、印刷インク、記録ペン等が盛んに利用され ている。また、撮影機器ではCCDなどの撮像素子におい て、ディスプレイではLCD やPDP において、カラー画像 の炭素数の総和が8以上である。Mは、水素原子、金属 40 を記録・再現するためにカラーフィルターが使用されて いる。これらのカラー画像記録材料やカラーフィルター では、フルカラー画像を再現あるいは記録する為に、い わゆる加法混色法や減法混色法の3原色の色素(染料や 顔料)が使用されているが、好ましい色再現域を実現出 来る吸収特性を有し、且つさまざまな使用条件、環境条 件に耐えうる堅牢な色素がないのが実状であり、改善が 強く望まれている。

【0003】インクジェット記録方法は、材料費が安価 であること、高速記録が可能なこと、記録時の騒音が少 録物のオゾンガス褪色耐性(以後オゾンガス耐性ともい 50 ないこと、更にカラー記録が容易であることから、急速

に普及し、更に発展しつつある。 インクジェット記録 方法には、連続的に液滴を飛翔させるコンティニュアス 方式と画像情報信号に応じて液滴を飛翔させるオンデマ ンド方式が有り、その吐出方式にはピエソ素子により圧 力を加えて液滴を吐出させる方式、熱によりインク中に 気泡を発生させて液滴を吐出させる方式、超音波を用い た方式、あるいは静電力により液滴を吸引吐出させる方 式がある。また、インクジェット記録用インクとして は、水性インク、油性インク、あるいは固体(溶融型) インクが用いられる。

【0004】このようなインクジェット記録用インクに 用いられる色素に対しては、溶剤に対する溶解性あるい は分散性が良好なこと、高濃度記録が可能であること、 色相が良好であること、光、熱、環境中の活性ガス(N Ox、オゾン等の酸化性ガスの他SOxなど) に対して 堅牢であること、水や薬品に対する堅牢性に優れている こと、受像材料に対して定着性が良く滲みにくいこと、 インクとしての保存性に優れていること、毒性がないこ と、純度が高いこと、更には、安価に入手できることが 要求されている。

【0005】特に、良好なシアン色相を有し、光、湿 度、熱に対して堅牢な色素であること、中でも多孔質の 白色無機顔料粒子を含有するインク受容層を有する受像 材料上に印字する際には環境中のオゾンなどの酸化性ガ スに対して堅牢であることが強く望まれている。

【0006】電子写真方式を利用したカラーコピア、カ ラーレーザープリンターにおいては、一般に樹脂粒子中 に着色材を分散させたトナーが広く用いられている。カ ラートナーに要求される性能として、好ましい色再現域 を実現出来る吸収特性、特にOverhead Pro 30 jector (以下OHP) で使用される際に問題とな る高い透過性(透明性)、及び使用される環境条件下に おける各種堅牢性が挙げられる。顔料を着色材として粒 子に分散させたトナーが特開昭62-157051号、 同62-255956号及び特開平6-118715号 に開示されているが、これらのトナーは耐光性には優れ るが、不溶性であるため凝集しやすく、着色層の透明性 の低下や透過色の色相変化が問題となる。一方、染料を 着色材として使用したトナーが特開平3-276161 号、同7-209912号、同8-123085号に開 40 示されているが、これらのトナーは逆に透明性が高く、 色相変化はないものの、耐光性に問題がある。

【0007】感熱転写記録は、装置が小型で低コスト化 が可能なこと、操作や保守が容易であること、更にラン ニングコストが安いこと等の利点を有している。感熱転 写記録で使用される色素に要求される性能として、好ま しい色再現域を実現出来る吸収特性、熱転写性と転写後 の定着性の両立、熱安定性、得られた画像の各種堅牢性 が挙げられるが、従来知られていた色素ではこれらの性

を改良する目的から、熱拡散性色素を予め受像材料中に 添加した遷移金属イオンによってキレート形成させる感 熱転写記録材料及び画像形成方法が特開昭60-239 8号等で提案されているが、形成されるキレート色素の 吸収特性は不満足なレベルであり、遷移金属を使用する ことによる環境上の問題もある。

【0008】カラーフィルタは高い透明性が必要とされ るために、染料を用いて着色する染色法と呼ばれる方法 が行われてきた。たとえば、被染色性のフォトレジスト 10 をパターン露光、現像することによりパターンを形成 し、次いでフィルタ色の染料で染色する方法を全フィル 夕色について順次繰り返すことにより、カラーフィルタ を製造することができる。染色法の他にも米国特許4.80 8,501号や特開平6-35182号などに記載されたポジ型レジ ストを用いる方法によってもカラーフィルターを製造す ることができる。これらの方法は、染料を使用するため に透過率が高く、カラーフィルタの光学特性は優れてい るが、耐光性や耐熱性等に限界があり、諸耐性に優れ、 かつ透明性の高い色素が望まれていた。一方、染料の代 20 わりに耐光性や耐熱性が優れる有機顔料が用いる方法が 広く知られているが、顔料を用いたカラーフィルタでは 染料のような光学特性を得ることは困難であった。

【0009】上記の各用途で使用する色素には、共通し て次のような性質を具備している必要がある。即ち、色 再現性上好ましい吸収特性を有すること、使用される環 境条件下における堅牢性、例えば耐光性、耐熱性、耐湿 性、オゾンなどの酸化性ガスに対する耐性、その他亜硫 酸ガスなどの耐薬品堅牢性が良好であること、モル吸光 計数が大きいこと等である。

【0010】これまでシアン色素としては、殆どの場 合、色相と光堅牢性に優れたフタロシアニン化合物が使 用されているが、酸化性ガス、特にオゾンに対しては充 分な堅牢性を有していないので改良が望まれている。

【0011】インクジェット記録用インクに用いられる シアンの色素骨格としてはフタロシアニンやトリフェニ ルメタンの構造のものが代表的である。

【0012】最も広範囲に報告され、利用されている代 表的なフタロシアニン化合物としては、以下の(1) ~ (6) で分類されるフタロシアニン誘導体が挙げられる。 【0013】(1) Direct Blue86又はDi rect Blue87のような銅フタロシアニン化合 物[例えば、Cu−Pc− (SO₃ Na) m : m=1~ 4の混合物]。なお、上式中及び以後本明細費中に用い る「Рс」は、フタロシアニン骨格を意味する。

【0014】(2) Direct Blue199及び特 開昭62-190273号、特開昭63-28690 号、特開昭63-306075号、特開昭63-306 076号、特開平2-131983号、特開平3-12 2171号、特開平3-200883号、特開平7-1 能をすべて満足するものはない. 例えば定着性と耐光性 50 38511号等に記載のフタロシアニン化合物[例え

ば、Cu-Pc-(SO₃ Na)_m (SO₂ NH₂)_n:m+n=1~4の混合物]

【0015】(3) 特開昭63-210175号、特開昭63-37176号、特開昭63-304071号、特開平5-171085号、WO 00/08102号等に記載のフタロシアニン化合物[例えば、Cu-Pc-(CO₂ H)_m (CONR₁ R₂)_n m+n=0~4の数]

【0016】(4) 特開昭59-30874号、特開平1-126381号、特開平1-190770号、特開平6-16982号、特開平7-82499号、特開平8-34942号、特開平8-60053号、特開平8-113745号、特開平8-310116号、特開平10-140063号、特開平10-298463号、特開平11-29729号、特開平11-320921号、EP173476A2号、EP468649A1号、EP559309A2号、EP468649A1号、EP559309A2号、EP596383A1号、DE3411476号、US6086955号、WO 99/13009号、GB2341868A号等に記載のフタロシアニン化合物[例えば、Cu-Pc-(SO3H)m (SO2NR, R2)n:m+n=0~4の数、且つ、m≠0]

【0017】(5) 特開昭60-208365号、特開昭61-2772号、特開平6-57653号、特開平8-60052号、特開平8-295819号、特開平10-130517号、特開平11-72614号、特表平11-515048号、EP196901A2号、WO 95/29208号、WO 98/49240号、WO 99/50363号、WO 98/49240号、WO 99/50363号、WO 99/673 3034号等に記載のフタロシアニン化合物[例えば、Cu-Pc-(SO₃ H)」(SO₂ NH₂)m(SO₂ NR₁ R₂)n:1+m+n=0~4の数]

【0018】(6) 特開昭59-22967号、特開昭61-185576号、特開平1-95093号、特開平3-195783号、EP649881A1号、WO00/08101号、WO00/08103号等に記載のフタロシアニン化合物[例えば、Cu-Pc-(SO2NR1R2)n:n=1~5の数]

【0019】ところで、現在一般に広く用いられている 40 Direct Blue87又はDirect Blu e199に代表されるフタロシアニン化合物について は、一般に知られているマゼンタ色素やイエロー色素に 比べ耐光性に優れるという特徴がある。

【0020】しかしながら、フタロシアニン化合物は酸性条件下ではグリーン味の色相であり、シアンインクには不適当である。そのためこれらの色素をシアンインクとして用いる場合は中性からアルカリ性の条件下で使用するのが最も適している。しかしながら、インクが中性からアルカリ性でも、用いる被記録材料が酸性紙である

場合印刷物の色相が大きく変化する可能性がある。

【0021】さらに、昨今環境問題として取りあげられることの多い酸化窒素ガスやオゾン等の酸化性ガスによってもグリーン味に変色及び消色し、同時に印字濃度も低下してしまう。

【0022】一方、トリフェニルメタン染料及び/又は 顔料については、色相は良好であるが、耐光性、オゾン ガス<u>耐</u>性等において非常に劣る。

【0016】(4) 特開昭59-30874号、特開平1 -126381号、特開平1-190770号、特開平 6-16982号、特開平7-82499号、特開平8 -34942号、特開平8-60053号、特開平8-113745号、特開平8-310116号、特開平1 0-140063号、特開平10-298463号、特 成物がますます強く望まれるようになっている。

【0024】しかしながら、これらの要求を高いレベルで満たすシアン色素 (例えば、フタロシアニン化合物) 及びシアンインクの開発は困難を伴なうことであって、いまだに要請を満たす色素及びインクは得られていない状況にある。

【0025】これまで、オゾンガス耐性を付与したフタロシアニン化合物としては、特開平3-103484号、特開平4-39365号、特開2000-303009号等が開示されているが、いずれも色相と光及び酸化性ガスに対する堅牢性を両立させるには至っていないのが現状であり、シアンインクで、まだ市場の要求を充分に満足する製品を提供するには至っていない。

[0026]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来に おける問題を解決し、以下の目的を達成することを課題 とする。即ち、本発明の目的は、(1)三原色の色素と して色再現性に優れた吸収特性を有し、且つ光、熱、湿 度および環境中の活性ガスに対して十分な堅牢性を有す る新規な着色剤(染料や顔料)を提供すること、(2) 色相と堅牢性に優れた着色画像や着色材料を与える、イ ンクジェットなどの印刷用のインク、感熱記録材料にお けるインクシート、電子写真用のカラートナー、LCD、 PDP などのディスプレイやCCD などの撮像素子で用いら れるカラーフィルターなどの各種着色画像形成組成物を 提供すること、(3)特に、該フタロシアニン化合物誘 導体の使用により良好な色相を有し、光及び環境中の活 性ガス、特にオゾンガスに対して堅牢性の高い画像を形 成することができる、インクジェット記録用インク及び インクジェット記録方法を提供すること、及び(4)上 記のインクジェット記録方法を利用することによって、 画像記録物のオゾンガス褪色耐性を向上させる画像堅牢 化方法を提供することを目的とする。

[0027]

として用いる場合は中性からアルカリ性の条件下で使用 【課題を解決するための手段】本発明者らは、良好な色するのが最も適している。しかしながら、インクが中性 相と光堅牢性及びガス堅牢性 (特に、オゾンガス) の高からアルカリ性でも、用いる被記録材料が酸性紙である 50 いフタロシアニン化合物誘導体を詳細に検討したとこ

ろ、従来知られていない特定の色素構造 (特定の置換基 種を特定の置換位置に特定の置換基数導入)を有する下 記一般式(1)で表されるフタロシアニン化合物によ り、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成 するに至った。すなわち、上記の本発明の課題は、下記 の手段によって達せられる。

【0028】1. 下記一般式(I)で表されるフタロシ アニン化合物を含有することを特徴とする着色画像形成 組成物。

[0029]

【化5】

一般式(1)

$$(Y_4)b_4$$
 $(X_4)a_4$ $(X_1)a_1$ $(Y_3)b_3$ $(Y_2)b_2$ $(X_2)a_2$

【0030】一般式(I)中: X1、X2、X3及びX4は それぞれ独立に、-SO-Z及び/または-SO2-Z を表す。ここでZは、それぞれ独立に、置換もしくは無 置換のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキ ル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしく は無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリー ル基、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。Y1、 Y₂、Y₃及びY₄はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲ ン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル 基、アラルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ 基、ヒドロキシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキルア ミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド基、 アリールアミノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ 基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカル ボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、 スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環 オキシ基、アゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキ シ基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ 環チオ基、ホスホリル基、またはアシル基を表す。これ らの基は、さらに置換基を有していてもよい。ただし、 X1、X2、X3、X4、Y1、Y2、Y3及びY4の少なくと も1つは、炭素数2以上の置換基を表し、且つ、X1、 X_2 、 X_3 、 X_4 、 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 及び Y_4 で表される置換 基の炭素数の総和が8以上である。a1~a4、b1~ b4は、それぞれX1~X4、Y1~Y4の置換基数を表 し、a1~a4は、それぞれ独立に0~4の整数を表す が、すべてが同時に0になることはない。 $b1\sim b4$

は、それぞれ独立に0~4の整数を表す。Mは、水素原 子、金属元素またはその酸化物、水酸化物もしくはハロ ゲン化物を表す。

2. 上記1. に記載の着色画像形成組成物を含むことを特 徴とするインク。

3. 一般式(I)で表されるフタロシアニン化合物が、 下記一般式(II)で表されるフタロシアニン化合物で あることを特徴とする上記2. に記載のインク。

[0031]

10 【化6】

20

一般式 (II)

$$(Z_{3}-(O)q_{3}-Z_{4})p$$

$$R_{1}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{4}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

【0032】一般式(II)中;R1、R2、R3、R4、 Rs、Rs、Rr、及びRsはそれぞれ独立に、水素原子、 ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケ ニル基、アラルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シア ノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキル アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド 基、アリールアミノ基、ウレイド基、スルファモイルア 30 ミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシ カルボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル 基、スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、ヘテ ロ環オキシ基、アゾ基、アシルオキシ基、カルバモイル オキシ基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル 基、アリールオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘ テロ環チオ基、ホスホリル基またはアシル基を表す。こ れらの基は、さらに置換基を有していてもよい。乙、、 Z₂、Z₃、Z₄はそれぞれ独立に、置換もしくは無置換 のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル 40 基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは 無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール 基、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表す。ただし、 Z1, Z2, Z3, Z4, R1, R2, R3, R4, R6, R6, R₇、及びR₈の少なくとも1つは、炭素数2以上の置換 基を表し、且つ、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄、R₁、R₂、 R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₈で表される置換基の 炭素数の総和が8以上である。 I、m、n、p、q₁、 q2、q3、q4はそれぞれ独立に、1または2の整数を 表す。Mは、一般式(I)の場合と同義である。

50 4. 一般式(II) で表されるフタロシアニン化合物

が、下記一般式(III)で表されるフタロシアニン化 合物であることを特徴とする上記3. に記載のインク。

[0033]

【化7】

一般式 (川)

【0034】一般式(III)中、Z1、Z2、Z3、Z4 はそれぞれ独立に、置換もしくは無置換のアルキル基、 置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もしくは 無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアラルキ 20 ル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは*

*無置換のヘテロ環基を表す。ただし、 Z1、 Z2 、 Z3、 24の少なくとも1つは、炭素数2以上の置換基を表 し、且つ、フタロシアニン化合物一分子あたり、乙1、 22、23、及び24で表される置換基の炭素数の総和が

12

8以上である。 I、m、n、p及びMは、一般式 (I 1)の場合と同義である。

5. 上記2. ~4. のいずれかに記載のインクであることを 特徴とするインクジェット記録用インク。

6. 支持体上に白色無機顔料粒子を含有するインク受容 10 層を有する受像材料上に、上記5. に記載のインクジェッ ト記録用インクを用いて画像形成することを特徴とする インクジェット記録方法。

7. 上記2. ~4. のいずれかに記載のインクまたは5. に記 載のインクジェット記録用インクを用いて画像形成する ことによりなされた画像 (記録物) のオゾンガス耐性改 良方法。

8. 下記一般式 (IV) で表されることを特徴とするフ タロシアニン化合物。

[0035]

【化8】

- 松式 (IV)

【0036】一般式(IV)中: Z1、Z2、Z3、Z4は それぞれ独立に、-A₁-L-A₂-Qを表すA₁、A ≥は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のアルキレ ン、置換もしくは無置換のフェニレン、置換もしくは無 置換のナフチレン、置換もしくは無置換のヘテロ環基を 表し、Lは二価の連結基を表し、Qは水素原子または置 換基を表す。ただし、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄の少なくとも 40 1つは、炭素数2以上の置換基を表し、且つ、フタロシ アニン化合物一分子あたり、 21、 22、 23、及び 24で 表される置換基の炭素数の総和が8以上である。Mは、 水素原子、金属元素またはその酸化物、水酸化物もしく はハロゲン化物を表す。I、m、n、pはそれぞれ独立 に、1または2の整数を表す。

9. Z1、Z2、Z3、Z4の各々が、炭素数2以上(好ま しくは炭素数50以下、より好ましくは30以下)の置 換基を表し、且つ、Ζ₁、Ζ₂、Ζ₃、Ζ₄で表される置換 基の炭素数の総和が8以上(好ましくは炭素数200以 50

下、より好ましくは120以下)であり、A1、A2が各 - 々置換もしくは無置換のアルキレン基であり、Lは-S O2 NH-、または-CO2 -であり、Qがアルキルオ キシ基であり、I=m=n=p=1であり、かつ、Mが Cu、Ni、Zn、Al (好ましくはCu) であることを特徴 とする上記8. 記載のフタロシアニン化合物。

[0037]

【発明の実施の形態】以下に本発明について詳細に説明 する。

[フタロシアニン化合物]まず、本発明の一般式 (1) で表されるフタロシアニン化合物について詳細に説明す る。なお該フタロシアニン化合物は油溶性であるためイ オン性親水性基を分子内に有しないことが好ましい。

[0038]

【化9】

一般式(1)

$$(X_3)a_3$$
 $(Y_3)b_3$
 $(Y_2)b_2$
 $(X_4)a_4$
 $(X_4)a_4$
 $(X_1)a_1$
 $(Y_1)b_1$

【0039】前記一般式(I)において、Y1、Y2、Y a及びY₄はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、 アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラル キル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキ シル基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アル コキシ基、アリールオキシ基、アミド基、アリールアミ ノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキル チオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ 基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイ 20 ル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、ア ゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリル オキシ基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキ シカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、ホ スホリル基またはアシル基を表し、各々はさらに置換基 を有していてもよい。

【0040】中でも、水素原子、ハロゲン原子、アルキ ル基、アリール基、シアノ基、アルコキシ基、アミド 基、ウレイド基、スルホンアミド基、カルバモイル基、 スルファモイル基およびアルコキシカルボニル基が好ま 30 しく、特に水素原子、ハロゲン原子、シアノ基が好まし く、水素原子が最も好ましい。

【0041】X₁、X₂、X₃及びX₄はそれぞれ独立に、 -SO-Z及び/または-SO₂-Zを表し、好ましく は−SО₂−2である。

【0042】 Zはそれぞれ独立に、置換もしくは無置換 のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル 基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは 無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリール もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のア リール基、置換もしくは無置換のヘテロ環基が好まし く、その中でも置換のアルキル基、置換のアリール基、 置換のヘテロ環基が最も好ましい。

【0043】X1、X2、X3、X4、Y1、Y2、Y3及び Y₄の少なくとも1つは、炭素数2以上の置換基を表 し、且つ、X₁、X₂、X₃、X₄、Y₁、Y₂、Y₃及びY 4で表される置換基の炭素数の総和が8以上である。 【0044】その中でも、 X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 、 Y_1 、 Y₂、Y₃及びY₄の少なくとも1つが、炭素数3以上の

置換基を表し、且つ、X₁、X₂、X₃、X₄、Y₁、 Y₂、Y₃及びY₄で表される置換基の炭素数の総和が8 以上であることが好ましく、更に、X₁、X₂、X₃、X₄ が、炭素数2以上の置換基を表し、且つ、X₁、X₂、X 3、X₄、Y₁、Y₂、Y₃及びY₄で表される置換基の炭素 数の総和が8以上であることが特に好ましく、X₁、 X₂、X₃、X₄が、炭素数2以上の置換基を表し、且 つ、X₁、X₂、X₃、X₄、Y₁、Y₂、Y₃及びY₄で表さ れる置換基の和が、炭素数10以上の置換基であること 10 が最も好ましい。

14

【0045】Y1、Y2、Y3、Y4及びZが更に置換基を 有することが可能な基は、以下に挙げたような置換基を 更に有してもよい。

【0046】ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原 子)、炭素数1~12の直鎖または分岐鎖アルキル基。 炭素数 7~18のアラルキル基、炭素数 2~12のアル ケニル基、炭素数2~12の直鎖または分岐鎖アルキニ ル基、炭素数3~12の直鎖または分岐鎖シクロアルキ ル基、炭素数3~12の直鎖または分岐鎖シクロアルケ ニル基で、詳しくはアルキル基(例えばメチル、エチ ル、プロピル、イソプロピル、tーブチル、3ーイソプ ロピルオキシプロピル、2-メトキシ-1-メチル-エ チル、2-メタンスルホニルエチル、3-フェノキシプ ロピル、トリフルオロメチル、シクロペンチルなどの各 基)、アリール基(例えば、フェニル、4-t-ブチル フェニル、2, 4-ジーt-アミルフェニルなどの各 基)、ヘテロ環基(例えば、イミダゾリル、ピラゾリ ル、トリアゾリル、2-フリル、2-チエニル、2-ピ リミジニル、2-ベンゾチアソリルなどの各基)、シア ノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシ基、アミ ノ基、アルキルオキシ基(例えば、メトキシ、エトキ シ、2-メトキシエトキシ、3-イソプロピルオキシ、 2-メタンスルホニルエトキシなどの各基)、アリール オキシ基(例えば、フェノキシ、2-メチルフェノキ シ、4-t-ブチルフェノキシ、3-ニトロフェノキ シ、3-t-ブチルオキシカルバモイルフェノキシなど の各基)、アシルアミノ基 (例えば、アセトアミド、ベ ンズアミド、4- (3-t-プチル-4-ヒドロキシフ エノキシ) ブタンアミドなどの各基)、アルキルアミノ 基、置換もしくは無置換のヘテロ環基を表し、特に置換 40 基(例えば、メチルアミノ、ブチルアミノ、ジエチルア ミノ、メチルブチルアミノなどの各基)、アニリノ基 (例えば、フェニルアミノ、2-クロロアニリノなどの 各基)、ウレイド基(例えば、フェニルウレイド、メチ ルウレイド、N, N-ジプチルウレイドなどの各基) スルファモイルアミノ基(例えば、N、N-ジプロピル スルファモイルアミノ基)、アルキルチオ基(例えば、 メチルチオ、オクチルチオ、2-フェノキシエチルチ オ)、アリールチオ基(例えば、フェニルチオ、2-ブ トキシー5ー t ーオクチルフェニルチオ、2ーカルボキ 50 シフェニルチオ)、アルキルオキシカルボニルアミノ基

(例えば、メトキシカルボニルアミノ)、スルホンアミ ド基(例えば、メタンスルホンアミド、ベンゼンスルホ ンアミド、pートルエンスルホンアミド、オクタデカン などの各基)、カルバモイル基(例えば、N-エチルカ ルバモイル、N、N-ジブチルカルバモイルなどの各 基)、スルファモイル基(例えば、N-エチルスルファ モイル、N, N-ジプロピルスルファモイル、N, N-ジエチルスルファモイルなどの各基)、スルホニル基 (例えば、メタンスルホニル、オクタンスルホニル、ベ ンゼンスルホニル、トルエンスルホニルなどの各基)、 10 アルキルオキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボ ニル、ブチルオキシカルボニルなどの各基)、ヘテロ環 オキシ基 (例えば、1-フェニルテトラゾール-5-オ キシ、2-テトラヒドロピラニルオキシなどの各基)、 アゾ基 (例えば、フェニルアソ、4-メトキシフェニル アゾ、4ーピバロイルアミノフェニルアゾ、2ーヒドロ キシー4ープロパノイルフェニルアゾなどの各基)、ア シルオキシ基(例えば、アセトキシ基)、カルバモイル オキシ基(例えば、N-メチルカルバモイルオキシ、N ーフェニルカルバモイルオキシなどの各基)、シリルオ 20 キシ基(例えば、トリメチルシリルオキシ、ジブチルメ チルシリルオキシなどの各基)、アリールオキシカルボ ニルアミノ基(例えば、フェノキシカルボニルアミ ノ)、イミド基(例えば、N-スクシンイミド、N-フ タルイミ上などの各基)、ヘテロ環チオ基(例えば、2 ーベンゾチアゾリルチオ、2、4-ジーフェノキシー 1, 3, 5ートリアゾールー6ーチオ、2ーピリジルチ オなどの各基)、スルフィニル基(例えば、3-フェノ キシプロピルスルフィニル基)、ホスホリル基(例え ば、フェノキシホスホリル、オクチルオキシホスホリ ル、フェニルホスホリルなどの各基)、アリールオキシ カルボニル基(例えば、フェノキシカルボニル基)、ア シル基(例えば、アセチル、3-フェニルプロパノイ ル、ベンゾイルなどの各基)が挙げられる。

【0047】a1~a4、b1~b4は、それぞれX1 ~X₄、Y₁~Y₄の置換基数を表し、a 1 ~ a 4 は、そ れぞれ独立に0~4の整数を表す。b1~b4は、それ ぞれ独立に0~4の整数を表す。ただし、a1~a4の すべてが同時に0となることはない。

【0048】a1、b1は、a1+b1=4の関係を満 40 まれる。アルキル基の例には、メチル、エチル、ブチ たすそれぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましい のは、a 1 が 1 または 2 を表し、b 1 が 3 または 2 を表 す組み合わせであり、その中でもa1が1を表し、b1 が3を表す組み合わせが最も好ましい。

【0049】a2、b2は、a2+b2=4の関係を満 たすそれぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましい のは、a 2 が 1 または 2 を表し、b 2 が 3 または 2 を表 す組み合わせであり、その中でもa2が1を表し、b2 が3を表す組み合わせが最も好ましい。

【0050】a3、b3は、a3+b3=4の関係を満 50 【0058】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアルケニル基

たすそれぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましい のは、a3が1または2を表し、b3が3または2を表 す組み合わせであり、その中でもa3が1を表し、b3 が3を表す組み合わせが最も好ましい。

【0051】a4、b4は、a4+b4=4の関係を満 たすそれぞれ独立の0~4の整数を表し、特に好ましい のは、a 4 が 1 または 2 を表し、b 4 が 3 または 2 を表 す組み合わせであり、その中でもa4が1を表し、b4 が3を表す組み合わせが最も好ましい。

【0052】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表す。好ましいM としては、水素原子、及びLi、Na、K、Mg、Ti、Zr、 V. Nb. Ta. Cr. Mo. W. Mn. Fe. Co. Ni, Ru. Rh. P. d, Os, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Al, Ga, I n、Si、Ge、Sn、Pb、Sb、Bi等の金属元素が挙げられ る。酸化物としては、VO、GeO等が挙げられる。また、 水酸化物としては、Si(OH)2、Cr(OH)2、Sn(OH)2等が 挙げられる。さらに、ハロゲン化物としては、AICI、Si Cl2、VCl、VCl2、VOCl、FeCl、GaCl、ZrCl等が挙げら れる。なかでも特に、Cu、Ni、Zn、Al等が好ましく、Cu が最も好ましい。

【0053】また、L (2価の連結基) を介してPc (フタロシアニン骨格) が2量体 (例えば、Pc-M-L-M-Pc) または3量体を形成してもよく、その時 のMはそれぞれ同一であっても異なるものであってもよ

【0054】 Lで表される2価の連結基は、オキシ基 (-O-)、チオ基 (-S-)、カルボニル基 (-CO ー)、スルホニル基(− S O₂ ー)、イミノ基(− N H 30 -)、メチレン基 (- C H₂ -)、及びこれらを組み合 わせて形成される基が好ましい。

【0055】Y1、Y2、Y3及びY4が表すハロゲン原子 としては、フッ素原子、塩素原子および臭素原子が挙げ られる。

.【0056】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアルキル基に は、置換基を有するアルキル基および無置換のアルキル 基が含まれる。アルキル基は、炭素原子数が1~12の アルキル基が好ましい。置換基の例には、ヒドロキシル 基、アルコキシ基、シアノ基、およびハロゲン原子が含 ル、イソプロピル、tーブチル、ヒドロキシエチル、メ トキシエチル、シアノエチル、トリフルオロメチルが含

【0057】Y₁、Y₂、Y₃及びY₄が表すシクロアルキ ル基には、置換基を有するシクロアルキル基および無置 換のシクロアルキル基が含まれる。シクロアルキル基と しては、炭素原子数が5~12のシクロアルキル基が好 ましい。シクロアルキル基の例には、シクロヘキシル基 が含まれる。

には、置換基を有するアルケニル基および無置換のアルケニル基が含まれる。アルケニル基としては、炭素原子数が2~12のアルケニル基が好ましい。アルケニル基の例には、ビニル基、アリル基等が含まれる。

【0059】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアラルキル基としては、置換基を有するアラルキル基および無置換のアラルキル基が含まれる。アラルキル基としては、炭素原子数が7~12のアラルキル基が好ましい。アラルキル基の例には、ベンジル基、および2−フェネチル基が含まれる。

【0060】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアリール基には、置換基を有するアリール基および無置換のアリール基が含まれる。アリール基としては、炭素原子数が6~12のアリール基が好ましい。置換基の例には、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子及びアルキルアミノ基が含まれる。アリール基の例には、フェニル、p−トリル、p−メトキシフェニル、o−クロロフェニルおよびm−(3−スルホプロピルアミノ)フェニルなどの各基が含まれる。

【0061】Y1、Y2、Y3及びY4が表すヘテロ環基に 20 は、置換基を有するヘテロ環基および無置換のヘテロ環基が含まれる。ヘテロ環基としては、5員または6員環のヘテロ環基が好ましい。ヘテロ環基の例には、2−ピリジル基、2−チエニル基および2−フリル基が含まれる。

【0062】Y₁、Y₂、Y₃及びY₄が表すアルキルアミノ基には、置換基を有するアルキルアミノ基および無置換のアルキルアミノ基が含まれる。アルキルアミノ基としては、炭素原子数1~6のアルキルアミノ基が好ましい。アルキルアミノ基の例には、メチルアミノ基および 30ジエチルアミノ基が含まれる。

【0063】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアルコキシ基には、置換基を有するアルコキシ基および無置換のアルコキシ基が含まれる。アルコキシ基としては、炭素原子数が1~12のアルコキシ基が好ましい。置換基の例には、アルコキシ基及びヒドロキシル基が含まれる。アルコキシ基の例には、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、メトキシエトキシ基、ヒドロキシエトキシ基および3-カルボキシプロポキシ基が含まれる。

【0064】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアリールオキ 40 シ基には、置換基を有するアリールオキシ基および無置換のアリールオキシ基が含まれる。アリールオキシ基としては、炭素原子数が6~12のアリールオキシ基が好ましい。置換基の例には、アルコキシ基が含まれる。アリールオキシ基の例には、フェノキシ基、p-メトキシフェノキシ基およびo-メトキシフェノキシ基が含まれる。

【0065】Y₁、Y₂、Y₃及びY₄が表すアミド基に ましい。スルホンアミド基の例には、 は、置換基を有するアミド基および無置換のアミド基が ミド、ベンゼンスルホンアミド、およ 含まれる。アミド基としては、炭素原子数が2~12の 50 ベンゼンスルホンアミドが含まれる。

アミド基が好ましい。アミド基の例には、アセトアミド基、プロピオンアミド基、ベンズアミド基および3,5 ージスルホベンズアミド基が含まれる。

【0066】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアリールアミノ基には、置換基を有するアリールアミノ基および無置換のアリールアミノ基が含まれる。アリールアミノ基としては、炭素原子数が6~12のアリールアミノ基が好ましい。置換基の例としては、ハロゲン原子が含まれる。アリールアミノ基の例としては、アニリノ基および102−クロロアニリノ基が含まれる。

【0067】Y1、Y2、Y3及びY4表すウレイド基には、置換基を有するウレイド基および無置換のウレイド基が含まれる。ウレイド基としては、炭素原子数が1~12のウレイド基が好ましい。置換基の例には、アルキル基およびアリール基が含まれる。ウレイド基の例には、3-メチルウレイド基、3、3-ジメチルウレイド基および3-フェニルウレイド基が含まれる。

【0068】Y1、Y2、Y3及びY4が表すスルファモイルアミノ基には、置換基を有するスルファモイルアミノ基および無置換のスルファモイルアミノ基が含まれる。 置換基の例には、アルキル基が含まれる。スルファモイルアミノ基の例には、N、N-ジプロピルスルファモイルアミノ基が含まれる。

【0069】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアルキルチオ 基には、置換基を有するアルキルチオ基および無置換の アルキルチオ基が含まれる。アルキルチオ基としては、 炭素原子数が1~12のアルキルチオ基が好ましい。ア ルキルチオ基の例には、メチルチオ基およびエチルチオ 基が含まれる。

【0070】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアリールチオ基には、置換基を有するアリールチオ基および無置換のアリールチオ基が含まれる。アリールチオ基としては、炭素原子数が6~12のアリールチオ基が好ましい。置換基の例には、アルキル基が含まれる。アリールチオ基の例には、フェニルチオ基およびpートリルチオ基が含まれる。

【0071】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアルコキシカルボニルアミノ基には、置換基を有するアルコキシカルボニルアミノ基および無置換のアルコキシカルボニルアミノ基が含まれる。アルコキシカルボニルアミノ基が好ましい。アルコキシカルボニルアミノ基が好ましい。アルコキシカルボニルアミノ基の例には、エトキシカルボニルアミノ基が含まれる。

【0072】Y1、Y2、Y3及びY4が表すスルホンアミド基には、置換基を有するスルホンアミド基および無置換のスルホンアミド基が含まれる。スルホンアミド基としては、炭素原子数が1~12のスルホンアミド基が好ましい。スルホンアミド基の例には、メタンスルホンアミド、ベンゼンスルホンアミド、および3ーカルボキシベンゼンスルホンアミドが含まれる。

【0073】Y1、Y2、Y3及びY4が表すカルバモイル 基には、置換基を有するカルバモイル基および無置換の カルバモイル基が含まれる。置換基の例には、アルキル 基が含まれる。カルバモイル基の例には、メチルカルバ モイル基およびジメチルカルバモイル基が含まれる。

【0074】Y₁、Y₂、Y₃及びY₄が表すスルファモイ ル基には、置換基を有するスルファゼイル基および無置 換のスルファモイル基が含まれる。置換基の例には、ア ルキル基、アリール基が含まれる。スルファモイル基の ドロキシエチル) スルファモイル基、フェニルスルファ モイル基が含まれる。

【0075】Y₁、Y₂、Y₃及びY₄が表すアルコキシカ ルボニル基には、置換基を有するアルコキシカルボニル 基および無置換のアルコキシカルボニル基が含まれる。 アルコキシカルボニル基としては、炭素原子数が2~1 2のアルコキシカルボニル基が好ましい。前記アルコキ シカルボニル基の例には、メトキシカルボニル基および エトキシカルボニル基が含まれる。

【0076】Y1、Y2、Y3及びY4が表すヘテロ環オキ シ基には、置換基を有するヘテロ環オキシ基および無置 換のヘテロ環オキシ基が含まれる。前記ヘテロ環オキシ 基としては、5員または6員環のヘテロ環を有するヘテ ロ環オキシ基が好ましい。置換基の例には、ヒドロキシ ル基が含まれる。ヘテロ環オキシ基の例には、2-テト ラヒドロピラニルオキシ基が含まれる。

【0077】Y₁、Y₂、Y₃及びY₄が表すアゾ基には、 置換基を有するアゾ基および無置換のアゾ基が含まれ る。アソ基の例には、pーニトロフェニルアソ基が含ま れる。

【0078】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアシルオキシ 基には、置換基を有するアシルオキシ基および無置換の アシルオキシ基が含まれる。アシルオキシ基としては、 炭素原子数1~12のアシルオキシ基が好ましい。前記 アシルオキシ基の例には、アセトキシ基およびベンソイ ルオキシ基が含まれる。

【0079】Y1、Y2、Y3及びY4が表すカルバモイル オキシ基には、置換基を有するカルバモイルオキシ基お よび無置換のカルバモイルオキシ基が含まれる。置換基 の例には、アルキル基が含まれる。前記カルバモイルオ 40 キシ基の例には、Nーメチルカルバモイルオキシ基が含

【0080】Y1、Y2、Y3及びY4が表すシリルオキシ 基には、置換基を有するシリルオキシ基および無置換の シリルオキシ基が含まれる。置換基の例には、アルキル 基が含まれる。シリルオキシ基の例には、トリメチルシ リルオキシ基が含まれる。

【0081】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアリールオキ シカルボニル基には、置換基を有するアリールオキシカ が含まれる。アリールオキシカルボニル基としては、炭 素原子数が7~12のアリールオキシカルボニル基が好 ましい。アリールオキシカルボニル基の例には、フェノ キシカルボニル基が含まれる。

【0082】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアリールオキ シカルボニルアミノ基には、置換基を有するアリールオ キシカルボニルアミノ基および無置換のアリールオキシ カルボニルアミノ基が含まれる。アリールオキシカルボ ニルアミノ基としては、炭素原子数が7~12のアリー 例には、ジメチルスルファモイル基およびジー(2-ヒ 10 ルオキシカルボニルアミノ基が好ましい。アリールオキ シカルボニルアミノ基の例には、フェノキシカルボニル アミノ基が含まれる。

> 【0083】Y₁、Y₂、Y₃及びY₄が表すイミド基に は、置換基を有するイミド基および無置換のイミド基が 含まれる。前記イミド基の例には、N-フタルイミド基 およびNースクシンイミド基が含まれる。

【0084】Y1、Y2、Y3及びY4が表すヘテロ環チオ 基には、置換基を有するヘテロ環チオ基および無置換の ヘテロ環チオ基が含まれる。ヘテロ環チオ基としては、 20 5員または6員環のヘテロ環を有することが好ましい。 ヘテロ環チオ基の例には、2-ピリジルチオ基が含まれ

【0085】Y1、Y2、Y3及びY4が表すホスホリル基 には、置換基を有するホスホリル基および無置換のホス ホリル基が含まれる。ホスホリル基の例には、フェノキ シホスホリル基およびフェニルホスホリル基が含まれ る。

【0086】Y1、Y2、Y3及びY4が表すアシル基に は、置換基を有するアシル基および無置換のアシル基が 含まれる。アシル基としては、炭素原子数が1~12の アシル基が好ましい。アシル基の例には、アセチル基お よびベンゾイル基が含まれる。

【0087】 Zが表すアルキル基には、置換基を有する アルキル基および無置換のアルキル基が含まれる。アル キル基は、炭素原子数が1~12のアルキル基が好まし い。置換基の例には、ヒドロキシル基、アルコキシ基、 スルファモイル基、アルコキシカルボニル基、カルバモ イル基、スルホンアミド基、アシルアミノ基、シアノ 基、およびハロゲン原子が含まれ、これらの置換基は更 に置換基を有していても良い。アルキル基の例には、メ チル、エチル、ブチル、イソプロピル、tーブチル、ヒ ドロキシエチル、メトキシエチル、シアノエチル、トリ フルオロメチル、3-[3-(1, 1-ジメチルーメチ ルオキシ) プロピルアミノスルホニル]プロピルおよび 3-[(2-メチルオキシ-1-メチル) エトキシカル ボニル]プロピルの各基が含まれる。

【0088】 Zが表すシクロアルキル基には、置換基を 有するシクロアルキル基および無置換のシクロアルキル 基が含まれる。シクロアルキル基としては、炭素原子数 ルボニル基および無置換のアリールオキシカルボニル基 50 が5~12のシクロアルキル基が好ましい。シクロアル

キル基の例には、シクロヘキシル基が含まれる。

【0089】 乙が表すアルケニル基には、置換基を有す るアルケニル基および無置換のアルケニル基が含まれ る。アルケニル基としては、炭素原子数が2~12のア ルケニル基が好ましい。アルケニル基の例には、ビニル 基、アリル基等が含まれる。

【0090】 2が表すアラルキル基としては、置換基を 有するアラルキル基および無置換のアラルキル基が含ま れる。アラルキル基としては、炭素原子数が7~12の ジル基、および2-フェネチル基が含まれる。

【0091】 乙が表すアリール基には、置換基を有する アリール基および無置換のアリール基が含まれる。アリ ール基としては、炭素原子数が6~12のアリール基が 好ましい。アリール基の例には、フェニル、pートリ ル、pーメトキシフェニル、oークロロフェニルおよび m- (3-スルホプロピルアミノ) フェニル、m-スル ホフェニルが含まれる。置換基の例には、アルキル基、 アルコキシ基、ハロゲン原子及びアルキルアミノ基が含

【0092】 Zが表すヘテロ環基は、置換基を有するへ テロ環基および無置換のヘテロ環基が含まれ、さらに他 の環と縮合環を形成していてもよい。ヘテロ環基として は、5員または6員環のヘテロ環基(さらに他の環と縮 合環を形成してもよい) が好ましい。ヘテロ環基の例に は、ヘテロ環の置換位置を限定せずに挙げると、それぞ れ独立に、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、ピラゾ ール、ベンゾピラゾール、トリアゾール、チアゾール、 ベンゾチアゾール、イソチアゾール、ベンゾイソチアゾ ール、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、チアジアゾ 30 ール、ピロール、ベングピロール、インドール、イソオ キサゾール、ベンゾイソオキサゾール、チオフェン、ベ ンゾチオフェン、フラン、ベンゾフラン、ピリジン、キ ノリン、イソキノリン、ピリダジン、ピリミジン、ピラ ジン、シンノリン、フタラジン、キナゾリン、キノクサ リン、トリアジン等の各基が含まれる。置換基の例に は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、カ ルバモイル基、スルファモイル基、スルホアミノ基、ハ ロゲン原子が含まれる。

【0093】前記一般式(I)で表されるフタロシアニ 40 ン化合物として特に好ましい組み合わせは、X1、X2、 X₃及びX₄がそれぞれ独立に、-SO-Z及び/または -SO₂-Zである組み合わせであり、特に好ましくは -SO₂-Zである。一般式(I)のフタロシアニン化 合物の置換基の上記の好ましい組み合わせにおけるZ は、それぞれ独立に、置換アルキル基、置換アリール 基、置換ヘテロ環基であり、特に置換アルキル基、置換 ヘテロ環基が好ましく、その中でも置換アルキル基が最 も好ましい。

【0094】上記の好ましい組み合わせにおけるY1、

Y₂、Y₃及びY₄は、それぞれ独立に水素原子またはハ ロゲン原子、シアノ基、スルホニル基であり、特に水素 原子またはハロゲン原子、スルホニル基であり、その中 でも水素原子、スルホニル基であるのが最も好ましい。 【0095】上記の好ましい組み合わせにおいては、X 1、X₂、X₃、X₄、Y₁、Y₂ 、Y₃及びY₄の少なくと も1つが、炭素数2以上(好ましくは炭素数50以下、 より好ましくは30以下)の置換基を表し、且つ、 X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 、 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 及び Y_4 で表され アラルキル基が好ましい。アラルキル基の例には、ベン 10 る置換基の炭素数の総和が8以上(好ましくは炭素数2 00以下、より好ましくは120以下)であることが好 ましく、更に、X₁、X₂、X₃、X₄の少なくとも1つ が、炭素数2以上(好ましくは炭素数50以下)の置換 基を表し、且つ、X₁、X₂、X₃、X₄、Y₁、Y₂、Y₃ 及びY₄で表される置換基の炭素数の総和が10以上 (好ましくは炭素数200以下、より好ましくは120 以下) であることが特に好ましく、X₁、X₂、X₃、X 4の少なくとも1つが、炭素数2以上(好ましくは炭素 数50以下、より好ましくは30以下)の置換基を表 20 し、且つ、X₁、X₂、X₃、X₄、Y₁、Y₂、Y₃及びY₄ で表される置換基の和が、炭素数12以上(好ましくは 炭素数200以下、より好ましくは120以下)の置換 基であることが最も好ましい。

> [0096] a 1~a 4, b 1~b 4 tl, 2 h 7 h X1 ~X₄、Y₁~Y₄の置換基数を表し、a 1~a 4は、そ れぞれ独立に1または2の整数が好ましく、特に1が好 ましい。 b1~b4は、それぞれ独立に3または2の整 数が好ましく、特に3が好ましい。

【0097】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表し、特にCu、 Ni、Zn、Alが好ましく、なかでも特にCuが最も 好ましい。

【0098】一般式(1)で表されるフタロシアニン化 合物一分子中、炭素数2以上(好ましくは炭素数50以 下、より好ましくは30以下)の親油性基を少なくとも 1個以上有するものが好ましく、特に、炭素数3以上の 親油性基であるのが好ましい、その中でも親油性基の炭 素数の総和が8以上(好ましくは炭素数200以下、よ り好ましくは120以下)であることが最も好ましい。 【0099】一般式(I)で表されるフタロシアニン化 合物は、フタロシアニン化合物一分子中の置換基の炭素 数の和が8以上であるので、親油性媒体中に対する溶解 性または分散性が特に良好となる。

【0100】尚、一般式(1)で表される化合物の好ま しい置換基の組み合わせについては、種々の置換基の少 なくとも1つが前記の好ましい基である化合物が好まし く、より多くの種々の置換基が前記好ましい基である化 合物がより好ましく、全ての置換基が前記好ましい基で ある化合物が最も好ましい。

50 【0101】一般式(1)で表されるフタロシアニン化

合物の中でも、下紀一般式(11)で表される構造のフ タロシアニン化合物がさらに好ましい。以下に、本発明 の一般式(II)で表されるフタロシアニン化合物につ いて詳しく述べる。

[0102] 【化10】 一般式(川)

$$(Z_{0}-(O)q_{1}-Z_{1})p$$

$$R_{1}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

【0103】一般式(II)において、Z₁、Z₂、Z₃ 及びZaはそれぞれ独立に、前記一般式(I)中のZと 各々同義であり、好ましい例も同様である。R₁、R₂、 R₃、R₄、R₅、R₆、R₇、及びR₈は、それぞれ独立 に、前記一般式(I)中のY1、Y2、Y3及びY4と各々 同義であり、好ましい例も同様である。

[0104] 1, m, n, pt, $4 \le 1 + m + n + p \le$ 8の範囲であるそれぞれ独立の1または2の整数を表 し、特に好ましいのは、4≦l+m+n+p≦6であ り、その中でも最も好ましいのはそれぞれ独立に1(1 =m=n=p=1) である。q1、q2、q3、q4はそれ = q 3 = q 4 = 2 が好ましい。Mは、前記一般式 (I) 中 のMと同義であり、好ましい例も同様である。

【0105】一般式(II)で表されるフタロシアニン 化合物の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせは、 下記の組合せである。R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、 R₇、及びR₈については、それぞれ独立に水素原子また はハロゲン原子、シアノ基、スルホニル基であり、特に 水素原子またはハロゲン原子、スルホニル基であり、そ の中でも水素原子、スルホニル基であるのが最も好まし く、Z1、Z2、Z3及びZ4については、それぞれ独立 に、置換のアルキル基、置換のアリール基、置換のヘテ ロ環基が好ましく、特に置換アルキル基、置換のヘテロ 環基が好ましく、その中でも置換アルキル基が最も好ま しく、I、m、n、pについては、それぞれ独立に1ま たは2の整数であり、特に好ましいのは、それぞれ独立 に1 (l=m=n=p=1) である。 q_1, q_2, q_3 、 q4については、それぞれ独立に、1または2の整数で あり、特には $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = 2$ が好ましい。M は、水素原子、金属元素またはその酸化物、水酸化物も

しく、なかでも特に特にCuが最も好ましい。

[0106] Z₁, Z₂, Z₃, Z₄, R₁, R₂, R₃, R₄、R₅、R₆、R₇及びR₈の少なくとも1つが、炭素 数2以上(好ましくは炭素数50以下、より好ましくは 30以下)の置換基を表し、且つ、Z1、Z2、Z3、 Z₄、R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₆、R₇及びR₈で表 される置換基の炭素数の総和が8以上(好ましくは炭素 数200以下、より好ましくは120以下) であること が好ましく、更に、21、22、23、及び24の少なくと 10 も1つが、炭素数2以上(好ましくは炭素数50以下、 より好ましくは30以下)の置換基を表し、且つ、 Z1, Z2, Z3, Z4, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R₇及びR₈で表される置換基の炭素数の総和が8以上 (好ましくは炭素数200以下、より好ましくは120 以下)であることが特に好ましく、 Z1、 Z2、 Z3、 及 び24の少なくとも1つが、炭素数2以上(好ましくは 炭素数50以下、より好ましくは30以下)の置換基を 表し、且つ、Z₁、Z₂、Z₃、Z₄、R₁、R₂、R₃、 R₄、R₅、R₆、R₇及びR₈で表される置換基の和が、 20 炭素数10以上(好ましくは炭素数200以下、より好 ましくは120以下)であることが最も好ましい。

【0107】尚、一般式(II)で表される化合物の好 ましい置換基の組み合わせについては、種々の置換基の 少なくとも1つが前記の好ましい基である化合物が好ま しく、より多くの種々の置換基が前記好ましい基である 化合物がより好ましく、全ての置換基が前記好ましい基 である化合物が最も好ましい。

【0108】一般式(11)で表されるフタロシアニン 化合物の中でも、下紀一般式(III)で表される構造 ぞれ独立に、1または2の整数を表し、特に、q₁=q₂ 30 のフタロシアニン化合物がさらに好ましい。以下に、本 発明の一般式(【【】)で表されるフタロシアニン化合 物について詳しく述べる。

> [0109] 【化11】 —般式 (III)

【0110】一般式(|||) における Z1、 Z2、 Z₃、Z₄、I、m、n、p及びMは、前記一般式(I I) 中のZ₁、Z₂、Z₃、Z₄、1、m、n、p及びMと しくはハロゲン化物を表し、特にCu、Ni、Zn、Alが好ま 50 各々同義であり、好ましい例も同様である。

【0111】一般式(「「「) で表されるフタロシアニ ン化合物の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせ は、前記一般式(II)中の特に好ましい置換基の組み 合わせと同じである。

【0112】 Z1、 Z2、 Z3、 Z4の少なくとも1つが、 炭素数2以上(好ましくは炭素数50以下、より好まし くは30以下)の置換基を表し、且つ、Z1、Z2、 23、24で表される置換基の炭素数の総和が8以上(好 ましくは炭素数200以下、より好ましくは120以 下) であることが好ましく、更に、 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、及 び24の少なくとも1つが、炭素数2以上(好ましくは 炭素数50以下、より好ましくは30以下)の置換基を 表し、且つ、 Z1、 Z2、 Z3、 Z4で表される置換基の炭 素数の総和が10以上(好ましくは炭素数200以下、 より好ましくは120以下)であることが特に好まし く、Z1、Z2、Z3、及びZ4の少なくとも1つが、炭素 数2以上(好ましくは炭素数50以下、より好ましくは 30以下)の置換基を表し、且つ、Z1、Z2、Z3、Z4* *で表される置換基の和が、炭素数12以上(好ましくは 炭素数200以下、より好ましくは120以下)の置換 基であることが最も好ましい。

【0113】尚、一般式(III)で表される化合物の 好ましい置換基の組み合わせについては、種々の置換基 の少なくとも1つが前記の好ましい基である化合物が好 ましく、より多くの種々の置換基が前記好ましい基であ る化合物がより好ましく、全ての置換基が前記好ましい 基である化合物が最も好ましい。

【0114】以下に本発明の上記一般式(IV)で表され るフタロシアニン化合物について詳しく述べる。なお、 一般式(I)、(II)、(III)、(IV)で表される化合 物は、従来知られていない特定の構造の新規な化合物で あり、インクジェット用染料及び該染料合成中間体とし て有用であり、また、有用な化学・医薬・農薬有機化合 物中間体となり得る化合物である。

[0115]

【化12】

—Æst (Ⅳ)

【0116】一般式(IV)においてZ1、Z2、Z3、 2_4 はそれぞれ独立に、 $-A_1-L-A_2-Q$ で表される 基である。

【0117】A1、A2は、それぞれ独立に、置換もしく は無置換のアルキレン、置換もしくは無置換のフェニレ ン、置換もしくは無置換のナフチレン、置換もしくは無 置換のヘテロ環基を表す。

【0118】好ましくは、置換もしくは無置換のアルキ レン、置換もしくは無置換のフェニレンであり、その中 でも置換もしくは無置換のアルキレンが特に好ましい。 【0119】更に詳しくは、炭素数1~18の直鎖また は分岐鎖アルキレン基(例えば、直鎖アルキレンの場合 は-(CH₂)n-: n=1~18の整数を表す} が好まし く、特に炭素数1~8の直鎖または分岐鎖アルキレン基 が好ましく、その中でも炭素数2~6の直鎖または分岐 鎖アルキレン基が好ましい。

【0120】Lは二価の連結基を表し、オキシ基(一〇 ー)、チオ基(- S -)、カルボニル(- C O -)、ス ルホニル基 (-SO2-)、イミノ基 (-NR-)、ス ルファモイル $(-SO_2NR-)$ 、カルバモイル基 (-502-3) クーメチルフェノキシ、(-502-3) クーメチルフェノキシ

CONR-)、オキシカルボニル基 (-CO₂-)、ア シルアミノ基 (-NRCO-)、スルホンアミド基 (-NRSО2 一) が好ましく、その中でもオキシ基 (一〇 -)、スルファモイル (-SO2 NR-)、カルバモイ ル基 (-CONR-)、オキシカルボニル基 (-CO2 -) が好ましく、特にスルファモイル (-SO₂ NR -)、オキシカルボニル基(-CO₂-)が好ましい。 ただし、上記Lを説明する連結基の具体例を表す式中R は水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基を表 40 し、好ましくは水素原子、アルキル基を表し、特に水素 原子が好ましい。

【0121】Qは水素原子または置換基を表す。好まし い置換基の例は前記一般式(I)中のY₁、Y₂、Y₃、 Ya及びZが更に置換基を有することが可能な基で挙げ た置換基の例と同義である。

【0122】更に詳しくは、アルキルオキシ基 (例え ば、メトキシ、エトキシ、2-メトキシエトキシ、3-イソプロピルオキシ、2-メタンスルホニルエトキシな どの各基)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ、

ーメトキシフェノキシ、3-t-ブチルオキシカルバモ イルフェノキシなどの各基)が好ましく、特に炭素数1 ~18の直鎖または分岐鎖アルキルオキシ基が最も好ま しく、その中でも炭素1~8の直鎖または分岐鎖アルキ ルオキシ基が最も好ましい。

【0123】一般式 (IV) における l、m、n、p及 びMは、前記一般式(III)中のI、m、n、p及び Mと各々同義であり、好ましい例も同様である。

【0124】一般式(IV)で表されるフタロシアニン 化合物の中でも、特に好ましい置換基の組み合わせにつ 10 いて記載する。 Z₁、 Z₂、 Z₃及び Z₄については、各々 $M-A_1-L-A_2-Q$ で表される基であり、 Z_1 、 Z_2 、 23、24の少なくとも1つが、炭素数2以上(好ましく は炭素数50以下、より好ましくは30以下)の置換基 を表し、且つ、 Z1、 Z2、 Z3、 Z4で表される置換基の 炭素数の総和が8以上(好ましくは炭素数200以下、 より好ましくは120以下)であることが好ましく、更 に、Z₁、Z₂、Z₃、及びZ₄が、炭素数2以上(好まし くは炭素数50以下、より好ましくは30以下)の置換 の炭素数の総和が8以上(好ましくは炭素数200以 下、より好ましくは120以下)であることが特に好ま しく、 Z1、 Z2、 Z3、及び Z4が、炭素数 2以上 (好ま しくは炭素数50以下、より好ましくは30以下)の置 換基を表し、且つ、 Z1、 Z2、 Z3、 Z4で表される置換 基の和が、炭素数10以上(好ましくは炭素数200以 下、より好ましくは120以下)の置換基であることが 最も好ましい。上記のA1、L、A2及びQは各々、下記 の記載から好ましい基が選ばれる。

【0125】A1、A2は、それぞれ独立に、好ましく は、置換もしくは無置換のアルキレン、置換もしくは無 置換のフェニレンであり、その中でも炭素数1~18の 直鎖または分岐鎖アルキレン基(例えば、直鎖アルキレ ンの場合は $-(CH_2)n-:n=1\sim18$ の整数を表す}が 好ましく、更に炭素数1~8の直鎖または分岐鎖アルキ レン基が好ましく、その中でも炭素数2~6の直鎖また は分岐鎖アルキレン基が特に好ましい。

【0126】 Lはオキシ基 (-0-)、チオ基 (-5 ー)、カルボニル(-CO-)、スルホニル基(-SO 2-)、イミノ基 (-NR-)、スルファモイル (-S O₂ NR-)、カルバモイル基 (-CONR-)、アル コキシカルボニル基 (- C O2-)、アシルアミノ基 (-NRCO-)、スルホンアミド基(-NRSO₂ 一)が好ましく、その中でもオキシ基(-O-)、スル ファモイル(-SО2 NR-)、カルバモイル基 (-C ONR-)、アルコキシカルボニル基 $(-CO_2-)$ が 好ましく、特にスルファモイル (-SO2NR-)、ア ルコキシカルボニル基 (- CO2 -) が好ましい。ただ し、上記しを説明する連結基の具体例を表す式中Rは水 素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基を表し、 好ましくは水素原子、アルキル基を表し、特に水素原子 が好ましい。

【0127】Qは水素原子、アルキルオキシ基(例え ば、メトキシ、エトキシ、2ーメトキシエトキシ、3-イソプロピルオキシなどの各基)、アリールオキシ基 (例えば、フェノキシ、2-メチルフェノキシ、4-t ープチルフェノキシ、4 - メトキシフェノキシなどの各 基)が好ましく、特に炭素数1~18の直鎖または分岐 鎖アルキルオキシ基が最も好ましく、その中でも炭素1 ~8の直鎖または分岐鎖アルキルオキシ基が特に好まし い。

【0128】I、m、n、pについては、それぞれ独立 に1または2の整数であり、特に好ましいのは、それぞ れ独立に1 (l=m=n=p=1) である。

【0129】q1、q2、q3、q4については、それぞれ 独立に、1または2の整数であり、特には $q_1=q_2=q$ 3= q 4= 2 が好ましい。

【0130】Mは、水素原子、金属元素またはその酸化 物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表し、特にCu、 基を表し、且つ、 Z1、 Z2、 Z3、 Z4で表される置換基 20 Ni、Zn、Alが好ましく、なかでも特に Cu が最も好まし V.

> 【0131】尚、一般式 (IV) で表される化合物の好 ましい置換基の組み合わせについては、種々の置換基の 少なくとも1つが前記の好ましい基である化合物が好ま しく、より多くの種々の置換基が前記好ましい基である 化合物がより好ましく、全ての置換基が前記好ましい基 (更に、特に好ましい基の組み合わせ) である化合物が 最も好ましい。

【0132】一般に、インクジェット記録用インク組成 30 物として種々のフタロシアニン誘導体を使用することが 知られている。下記一般式 (V) で表されるフタロシア ニン誘導体は、その合成時において不可避的に置換基R n (n=1~16)の置換位置 (R₁:1位~R₁₆:1 6位とここで定義する。また、Rnは、説明のために便 宜的に用いるもので、一般式 (II) のR、~R。が表 す特定の構造の置換基ではなく、前記した置換基のいず れであってもよい) 異性体を含む場合があるが、これら 置換位置異性体は互いに区別せずに同一誘導体と見なす 場合が多い。また、Rの置換基に異性体が含まれる場合 40 も、これらを区別することなく、同一のフタロシアニン 誘導体として見なしている場合が多い。

一般式 (V)

[0133]

【化13】

物において構造が異なる場合とは、一般式 (V) で説明 すると、置換基Rn (n=1~16) の構成原子種が異 なる場合又は数が異なる場合もしくは位置が異なる場合 の何れかである。

【0135】本発明において、一般式 (I) ~ (IV) で表されるフタロシアニン化合物の構造が異なる (特 に、置換位置)誘導体を以下の三種類に分類して定義す

【0136】 (1) β -位置換型: (2及び/または3 位、6及び/または7位、10及び/または11位、1 4及び/または15位に特定の置換基を有するフタロシ アニン化合物)

[0137] (2) α -位置換型: (1及び/または4) 位、5及び/または8位、9及び/または12位、13 及び/または16位に特定の置換基を有するフタロシア*

【0134】本明細鸖中で定義するフタロシアニン化合

【0143】M-(Y) d中、Mは前記一般式(I)~ (IV) のMと同一であり、Yはハロゲン原子、酢酸陰 40 イオン、アセチルアセトネート、酸素などの1価又は2 価の配位子を示し、dは1~4の整数である。

【0144】M-(Y) dで示される金属誘導体として は、Al、Si、Ti、V、Mn、Fe、Co、Ni、 Cu, Zn, Ge, Ru, Rh, Pd, In, Sn, P t、Pbのハロゲン化物、カルボン酸誘導体、硫酸塩、 硝酸塩、カルボニル化合物、酸化物、錯体等が挙げられ る。具体例としては塩化銅、臭化銅、沃化銅、塩化ニッ ケル、臭化ニッケル、酢酸ニッケル、塩化コバルト、臭

*ニン化合物)

【0138】(3) α, β-位混合置換型: (1~16 位に規則性なく、特定の置換基を有するフタロシアニン 化合物)

【0139】本明細鸖中において、構造が異なる(特 に、置換位置) フタロシアニン化合物の誘導体を説明す る場合、上記 β 一位置換型、 α 一位置換型、 α 、 β 一位 混合置換型という表記を使用する。

【0140】本発明に用いられるフタロシアニン誘導体 10 は、例えば白井-小林共著、(株)アイピーシー発行 「フタロシアニンー化学と機能ー」(1~62頁)、 C. C. Leznoff-A. B. P. Lever共 著、VCH発行'Phthalocyanines-P roperties and Application s'(1~54頁)等に記載、引用もしくはこれらに類 似の方法を組み合わせて合成することができる。

【0141】本発明の一般式(【【】) で表されるフタ ロシアニン化合物は、例えば一般式(VI)で表される フタロニトリル誘導体及び/または一般式 (VII) で 20 表されるジイミノイソインドリン誘導体とM-(Y) d で表される金属誘導体を反応させることにより合成され る。なお、一般式 (VI) 及び一般式 (VII) におい て、 t は一般式(I 【 I) における l , m, n, p と同義 である。

[0142]

【化14】

鉛、沃化亜鉛、酢酸亜鉛、塩化バナジウム、オキシ三塩 化バナジウム、塩化パラジウム、酢酸パラジウム、塩化 アルミニウム、塩化マンガン、酢酸マンガン、アセチル アセトンマンガン、塩化マンガン、塩化鉛、酢酸鉛、塩 化インジウム、塩化チタン、塩化スズ等が挙げられる。 【0145】金属誘導体と一般式(VI)で示されるフ タロニトリル化合物の使用量は、モル比で1:3~1: 6が好ましく、特に1:4~1:5が好ましく、その中 でも1:4が最も好ましい。また、金属誘導体と一般式 (VII) で示されるジイミノイソインドリン誘導体の 使用量は、モル比で1:3~1:6が好ましく、特に 化コバルト、酢酸コバルト、塩化鉄、塩化亜鉛、臭化亜 50 1:4~1:5が好ましく、その中でも1:4が最も好

ましい。

【0146】反応は通常、溶媒の存在下に行われる。溶媒としては、沸点80℃以上、好ましくは130℃以上の有機溶媒が用いられる。例えばnーアミルアルコール、nーへキサノール、シクロへキサノール、2ーメチルー1ーペンタノール、1ーヘプタノール、2ーエチルへキサノール、ベンジルアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、エトキシエタノール、プロポキシエタノール、ブトキシエタノール、ジメチルアミノエタノール、ジエチルアミノエタノール、ジェチルアミノエタノール、シェチルアミノエタノール、シェチルアミノエタノール、トリクロロベンゼン、クロロナフタレン、スルフォラン、ニトロベンゼン、キノリン、尿素等がある。溶媒の使用量はフタロニトリル化合物の1~100質量倍、好ましくは2~20質量倍である。

【0147】反応において触媒として1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン(DBU)或いはモリブデン酸アンモニウムを添加しても良い。添加量はフタロニトリル化合物1モルに対して、0.1~10倍モル好ましくは0.5~2倍モルである。

【0148】反応温度は $80\sim300$ ℃、好ましくは $100\sim250$ ℃の反応温度の範囲にて行なうのが好ましく、 $130\sim230$ ℃の反応温度の範囲にて行なうのが特に好ましい。80℃以下では反応速度が極端に遅い。300℃以上ではフタロシアニン化合物の分解が起こる可能性がある。

【0149】反応時間は2~20時間、好ましくは5~ 15時間の反応時間の範囲にて行なうのが好ましく、5 ~10時間の反応時間の範囲にて行なうのが特に好まし*

R₃ H N H R₁

一般式(a)-1

[0154]

*い。2時間以下では未反応原料が多く存在し、20時間 以上ではフタロシアニン化合物の分解が起こる可能性が ある。

【0150】これらの反応によって得られる生成物は通常の有機合成反応の後処理方法に従って処理した後、精製してあるいは精製せずに供することができる。例えば、反応系から遊離したものを精製せずに、あるいは再結晶、カラムクロマトグラフィー等にて精製する操作を単独、あるいは組み合わせることができる。また、反応10終了後、反応溶媒を留去して、あるいは留去せずに水、または氷にあけ、中和してあるいは中和せずに遊離したものを精製せずに、あるいは再結晶、カラムクロマトグラフィー等にて精製する操作を単独に、あるいは組み合わせることができる。

【0151】あるいは、反応終了後、反応溶媒を留去して、あるいは留去せずに水、または氷にあけ中和して、あるいは中和せずに、有機溶媒/水溶液にて抽出したものを精製せずに、あるいは晶析、カラムクロマトグラフィーにて精製する操作を単独あるいは組み合わせることができる。

【0152】かくして得られる、一般式(III)(好ましくは一般式(IV))で表されるフタロシアニン化合物(例えば:l=m=n=p=1の場合)は、通常、 R_1 (SO_2-Z_1)、 R_2 (SO_2-Z_2)、 R_3 (SO_2-Z_3)、 R_4 (SO_2-Z_4)の各置換位置における異性体である下記一般式(a) $-1\sim$ (a)-4で表される化合物の混合物となっている。

[0153]

【化15】

一般式(a)一:

【化16】

一般式(a)-2

【0155】すなわち、前記一般式 $(a)-1\sim (a)$ -4 で表される化合物は、 β - 位置換型 (2及び/または3位、<math>6 及び/または7 位、10 及び/または11 位、14 及び/または15 位に便宜的に $R_1\sim R_4$ で表した特定の置換基を有するフタロシアニン化合物)である。

【0156】本発明の一般式 (I) で表されるフタロシアニン化合物は、前記 α 、 β -位混合置換型にあたり、一般式 (II)、(III) および (IV) の化合物は前記 β -位置換型 (2及び/または3位、6及び/または7位、10及び/または11位、14及び/または15位に特定の置換基を有するフタロシアニン化合物)にあたる。

【0157】本発明ではいずれの置換型においても、例 えば一般式(1)中の-SO-Z及び/または-SO2 -Zで表される、特定の置換基が堅牢性の向上に非常に 重要であることが見出され、更に、特定の置換基を特定 の位置(例えば、 α , β - 位混合置換型よりは β - 位置 30 換型の方がより好ましい)に特定の数(例えば、フタロ シアニン化合物1分子あたり4個以上8個以下でかつー 般式(IV)で表されるフタロシアニン母核で説明する と、(2位及び/または3位)、(6位及び/または7 位)、(10位及び/または11位)、(14位及び/ または15位)の各組に少なくとも特定の置換基を1個 以上含有する〉、フタロシアニン母核に導入した誘導体 が本発明が課題を解決する手段として極めて重要な構造 上の特徴であることを確認した。これらの原因は詳細に は不明であるが、特定の置換基による構造上の特徴によ 40 ってもたらされる色相・光堅牢性・オゾンガス褪色耐性

(オゾンガス耐性)等の向上効果は、前記先行技術から全く予想することができないものである。

【0158】本明細書において、オゾンガス耐性と称し ているのは、オゾンガスに対する耐性を代表させて称し ているのであって、オゾンガス以外の酸化性雰囲気に対 する耐性をも含んでいる。すなわち、上記の本発明に係 る一般式(I)で示されるフタロシアニン化合物は、自 動車の排気ガスに多い窒素酸化物、火力発電所や工場の 排気に多い硫黄酸化物、これらが太陽光によって光化学 的にラジカル連鎖反応して生じたオゾンガスや酸素-窒 素や酸素-水素ラジカルに富む光化学スモッグ、美容院 などの特殊な薬液を使用する場所から発生する過酸化水 素ラジカルなど、一般環境中に存在する酸化性ガスに対 する耐性が強いことが特長である。したがって、屋外広 告や、鉄道施設内の案内など画像の酸化劣化が画像寿命 を制約している場合には、本発明に係るフタロシアニン 化合物を画像形成材料として用いることによって、酸化 性雰囲気耐性、すなわち、いわゆるオゾンガス耐性を向 上させることができる。

【0159】本発明のフタロシアニン化合物の具体例を、前記一般式 (III)を用いて下記表-1~表6 (例示化合物101~160)と一般式 (I.)を用いて下記表-7~表11 (例示化合物151~185)及び例示化合物186、187、188、189を示すが、本発明に用いられるフタロシアニン化合物は、下記の例に限定されるものではない。

[0160]

【表1】

# A 44		(A) a	
化合物 No.	M	X	ъ
101	Cu	-SO _z -(CH ₂) ₃ -CH ₃	1
102	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CH ₃	2
103	Cu	-SO-(CH ₂) ₃ -CH ₃	1
104	C	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -SO ₂ NHC ₄ H ₉ (n)	1
106	ü	-SO ₂ -(CH ₂) ₂ -NHCOC ₄ H ₈ (n)	1
106	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₂ -NHSO ₂ C ₂ H ₅	1
107	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CONHC ₃ H ₇ (i)	1
108	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CO ₂ C ₅ H ₁₁ (n)	1
109	Cu	—so ₂ (сн ₂) ₃ v, ^с ₂ н ₄ он [°] С ₂ н ₄ он	1
110	Ni	_so²(сн²)²-so²ин- Со²с*н*(u)	1

【0161】 【表2】

化合物 No.	M	X	а
111	Cu	CH30	1
i		—so ¹ (сн ⁵) ² —so ² ин—	
		SO ₂ NHC ₄ H ₁₇ (n)	
112	Cu	CI	1
-		-303(CH5)2-203NH-(C)	
110	-	NHSO ₂ C ₄ H ₂ (n)	
113	Zn	C1	1
		-502(CH2)3-502NH-C	
214	Cu	`NHCOĠĤĠ ₄ H ₉ (n)	1
714	Cu	—30²(CH²)²-20²H—∕∕∕∕∕ CH²0	1
		CONHC #H (7(II)	ĺ
115	Cu		1
		so³(cн³)²-so³ин—∕∕∕∕∕∕ _so³(cн³)²-so³ин—∕∕∕∕∕⁄	1
-	1	OC5H11(n)	
116	Ni	(1)C₄H₃Q	+1
	~ .		'
		-50 ₂ (CH ₂) ₅ -50 ₂ NH-()-OC,H ₃ (I)	
117	Cu	-so ₂ (CH ₂) ₃ -so ₂ NH-{()}-c ₄ H ₁₇ (n)	1
		2 23 12 2 3 17.0	
118	Zn	-so ₂ (CH ₂) ₃ -so ₂ NH-(())-oc ₃ H ₂ (1)	1
119	Cu	. 🕒	
119	64	-so4cH³?so3mH→(())	1
ļ	-	NHCONHC 6H 13(N)	
120	Cu		1
,		-\$0 ₂ (CH ₂) ₃ -\$0 ₂ NH-O-NHCONH-H	
l			

[0162]

. 【表3】

化合物 No.	. М	. × ×	
121	Cu	<u> </u>	8
121	Cu	—so ₂ (сн ₂) ₂ -Nиso ₂	1
122	Cu	-SO ₂ (CH ₂) ₅ -NHSO ₂	1
123	Cu	(n)C ₄ H ₀ O —5O ₂ (CH ₂) ₅ -NHSO ₂	1
124	Cu	—502(CH2)3-NH502-(C) NHCOC3H7(1)	1
125	Cu	—so ₂ (сн ₂) ₅ -nнсо-()-со ₂ с ₆ н ₁₁ (n)	1
126	Cu	—so₂(cн₂)₂—NHCO———————————————————————————————————	1
127	Cu	—20 ² (СН ⁵)²—СОИН—(20 ² ИНС ² НЧ()	1
128	Cu	-802(CH3)2-CONH-CO ² CO ² C4H3(8)	1
129	Cu	\$0 ₂ (CH ₂) ₃ - N HCONH	1
130	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₂ -NHCONHC ₄ H ₉ (i)	1

H
200

化合物 No.	M	1 x	а
131	Cu	so ₂	1
132	Cu	-so ₂ -ONH-ONHSO ₂ C ₄ H ₆ (n)	1
133	Νi	—\$0₂——NHCOCHC₀H₅(n) C₂H₅	1
134	Cu	-so ₂	1
135	Cu	-30³(∑) -30³(∑) -30³(**)	1
136	Cu	-so₂	1
137	Cu	—so₂—© C₂H₃ NHCOCHC₄H₃(n)	1
138	Cu	-so2	1
139	Cu	—603—(О) 20 ³ МНСО-С ² Н ^{13(п)}	1
140	Cu	-so ₂	1

[0164]

【表 5】

化合物 No.	M	X X	e
141	Cu	—во _з — <mark>N</mark>] (сн _з) ₅ сн ₅	1
142	Cu	-502 NHSO2 SO2NHC4H9(n)	1
143	Cu	-502-N-N 302HHC4H9(I)	1
144	C	-so ₂ -N-N (CH ₂) ₇ CH ₃	1
145	Cu	-so ₂ -X-CH ₃ CH ₂ CO ₂ C ₈ H ₁₁ (i)	1
146	Cu	-s o₂ -N	1
147	Νi	-802-NHSO2-SO2N(C2H6)2	1
148	Ni	-so ₂ -N-CH ₃ CH ₂ CO ₂ C ₅ H ₁₁ (n)	1
149	Zn	-502 NHC3H7(i)	1
150	Zn	-so-s-CH ₂ CO ₂ C ₆ H ₁₁ (n)	1

[0165]

【表6】

化合物 No.	M	(X)a	а		
151	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -SO ₂ NH(CH ₂) ₃ OC ₃ H ₇ (i)	1		
152	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CO ₂ CH(CH ₃)CH ₂ OCH ₈			
153	Cu	-\$0 _z -(CH ₂) ₄ -\$0 ₂ NH(CH _z) ₈ OC ₃ H ₇ (i)			
154	Cu	−SO₂−(CH₂)₂CH(CH₃)SO₂NH(CH₂)₃OC₃H₂(i)	1		
155	Cu	-SO₂-(CH₂)₃-CO₂CH₂CH₂OCH₃	1		
156	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CONH(CH ₂) ₃ OC ₃ H ₇ (i)	1		
157	Ní	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -SO ₂ NH(CH ₂) ₈ OC ₃ H ₇ (i)	1		
158	Ni	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CO ₂ CH(CH ₃)CH ₂ OCH ₃	1		
159	Zn	-SO _z -(CH _z) ₃ -SO _z NH(CH ₂) ₃ OC ₃ H ₇ (i)	1		
160	Zn	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CO ₂ CH(CH ₃)CH ₂ OCH ₃	1		

[0166]

表中(X₁、X₂)、(Y₁₁、Y₁₂)、(Y₁₃、Y₁₄)、(Y₁₅、Y₁₆)、(Y₁₇、Y₁₈)の各組の具体例はそれぞれ独立に順不同である。

化合物 No.	М	- 11 · 12/ · 13 · 14/ · (16 ·)	1		J	C404271-166	不同である。
16 to 10 No.	- MT	X 1	X ₂	Y 11.Y 12	Y 13,Y 14	Y 15,Y 16	Y 17.Y 18
161	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CH ₃	-c1	-н, -н	-н, -н	-н, -н	-н, -н
162	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CH ₃	— н	-С1, -Н	-С1,-Н	-С1, -Н	-С1, -н
163	Cu	-SO-(CH ₂) ₃ -CH ₃	-C1	-н, н	-н, -н	-н, -н	-н, -н
164	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₇ -CH ₃	-C1	-С1, -Н	-ст,-н	-С1, -Н	-с1, -н
165	Ni	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CH ₃	-01	-н, -н	-н, -н	-н, -н	-н, -н

[0167]

表中(X₁、X₂)、(Y₁₁、Y₁₂)、(Y₁₃、Y₁₄)、(Y₁₅、Y₁₆)、(Y₁₇、Y₁₈)の各組の具体例はそれぞれ独立に順不同である。

化合物 No.	M	X 1	X ₂	Y ,1.Y 12	Y 13, Y 14	Y 15,Y 16	Y 17,Y 18
166	Cu	-\$0 ₂ -(CH ₂) ₃ -\$0 ₂ NHC ₄ H ₉ (n)	-c1	-н, -н	-н, -н		-H, -H
167	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₂ -NHCOC ₄ H _g (n)	-, н	-с1,-н	-С1,-н	-сı,-н	-С1,-н
168	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₂ -NHSO ₂ C ₂ H ₅	-c1	-н, -н	-н, -н	-н, -н	-н, -н
169	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CONHC ₃ H ₇ (i)	– н	-с1,-н	-С1,-Н	-сі,-н	-С1,-н
170	Zn	-SO ₂ -(CH ₂) ₃ -CO ₂ C ₅ H ₁₁ (n)	-c1	-н, -н	-н, -н	-н, -н	-н, -н

[0168]

		11. 12. 4 1. 134 1 14. 4 1. 184 1 181	* * * 17 * *	187 2	JETT DITO E 40	C 404WTTICK	LINE CON CO
化合物 No.	M	х,	X ₂	Y 11.Y 12	Y 19,Y 14	Y 13,Y 16	Y 17.Y 18
171	Cu	—8 О₂(СН ₂) _в М,С₂Н₄ОН	-C1	-н, -н	-н,н	-н, -н	-н, -н
172	Cu	-804(CH3)3-302NH-202NHC8H13(A)	-н	-с1,-н	-С1,-Н	-С1,-Н	-с1,-н
173	Cu	C C	-C1	-н, -н	-н, -н	-н, -н	-н, -н
174	Cu	-30 a(CH 1)2-30 NH - CONHCaH 17(n)	-н	-С1,-Н	-С1,-н	-С1,-н	-сі,-н
175	Ni		-C1	-н, -н	-н, -н	-н, -н	-н, -н

[0169]

表中 (X_1,X_2) 、 (Y_{11},Y_{12}) 、 (Y_{15},Y_{14}) 、 (Y_{15},Y_{16}) 、 (Y_{17},Y_{18}) の各組の具体例はそれぞれ独立に隠不同である。

		114 115 4 4 1 134 1 14 4 4 134 1 18 4 4			- TI DJ.O- C-1	- C-1-20-20-1-	HACT THE COL
化合物 №.	М	Х,	X ₂	Y 11,Y 12	Y 13,Y 14	Y 15,Y 16	Y 17,Y 18
176	Cu	\$0 ₂ (CH ₂) ₃ -NHCO(-)-CO ₃ C ₅ H _{H1} (n)	-C1	-н, -н	-н,-н	-н, -н	-н, -н
		CO ₂ C ₆ H ₁₁ (n)					
177	Cu	SO,NHC,H,(I)	-C1	-н, -н	-н,-н	∸н, −н	-н, -н
		—802(CH2)3—CONH-(())					
178	Cu	-SO ₂ -(CH ₂) ₂ -NHCONHC ₄ H ₉ (i)	-C1	-н, -н	-н,-н	-н, -н	-н, -н
179	Cu	(BCeH, t	-C1	-н, -н	-н,-н	-н, -н	-н, -н
		-so ₂ (C)oc ₂ H ₂ o-(C)c ₂ H ₁₁ (t)		L :			
		-eo©					
180	Cu	, po³c *H*(v)	-C1	-н, -н	-н,-н	-н, -н	-н, -н
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

[0170]

・ 表中(X ₁ 、X ₂)、(Y ₁₁ 、	Y12) (Y13	$(Y_{14}), (Y_{16}, Y_{16})$	、(Y17、Y18)の各組の具体例はそれぞれ独立に順不同である。

化合物 No.	м	19. 19. 19. 19. 19. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19							
16 H 19 140.	M	X ,	X ₂	Y 11, Y 12	Y 13,Y 14	Y 15,Y 16	Y 17,Y 18		
181	Cu	-\$0 ₂	-C1	-н, -н	-н,-н	-н, -н	-н, -н		
182	Cu	-502-N-N 502-NHC4H9(n)	-C1	-н, -н	-н,-н	-н, -н	-н, -н		
183	Cu	-602-8-NHCO-SO2NHC4H9(i)	-C1	-н,-н	-н,-н	-н, -н	-н, -н		
184	Cu	-so ₂ -s-cH ₂ CO ₂ C ₅ H ₁₁ (I)	-C1	-н,-н	-н,-н	-н, -н	-н, -н		
185	Cu	—so₂—⟨N (сн₂)₃сн₃	-C1	-Н, -Н	-Н,-Н	-н, -н	-н, -н		

[0171]

【化17】

【0172】 【化18】

CH₃(CH₂)₃CH₃

30

CH₃(CH₂)₃O₂S

SO₂(CH₂)₃CH₃

SO₂(CH₂)₃CH₃

例示化合物 186

53 ${SO₂(CH₂)₃CH₃}m$ 置換位置 1位~16位の混合物 置換数 m=4, 3, 2の混合物

例示化合物187

[0173]

例示化合物188

[0174]

例示化合物189

【0175】本発明の色素の用途は、画像、特にカラー 下に詳述するインクジェット方式記録材料を始めとし て、感熱転写型画像記録材料、感圧記録材料、電子写真 方式を用いる記録材料、転写式ハロゲン化銀感光材料、 印刷インク、記録ペン等であり、好ましくはインクジェ ット方式記録材料、感熱転写型画像記録材料、電子写真 方式を用いる記録材料であり、更に好ましくはインクジ エット方式記録材料である。また、米国特許48085 01号、特開平6-35182号などに記載されている LCDやCCDなどの固体撮像素子で用いられているカ

できる。本発明の色素は、その用途に適した溶解性、熱 画像を形成するための材料が挙げられ、具体的には、以 40 転写性などの物性を、置換基により調整して使用する。 また、本発明の色素は、用いられる系に応じて均一な溶 解状態、乳化分散のような分散された溶解状態、固体分 散状態で使用することが出来る。

【0176】[インクジェット記録用インク]次いで、 本発明のインクジェット記録用インクについて説明す る。インクジェット記録用インクは、親油性媒体や水性 媒体中に前記フタロシアニン化合物を溶解及び/又は分 散させることによって作製することができる。好ましく は、水性媒体を用いる場合である。必要に応じてその他 ラーフィルター各種繊維の染色のための染色液にも適用 50 の添加剤を、本発明の効果を害しない範囲内において含

有される。その他の添加剤としては、例えば、乾燥防止 剤(湿潤剤)、褪色防止剤、乳化安定剤、浸透促進剤、 紫外線吸収剤、防腐剤、防黴剤、pH調整剤、表面張力 調整剤、消泡剤、粘度調整剤、分散剤、分散安定剤、防 錆剤、キレート剤等の公知の添加剤が挙げられる。これ らの各種添加剤は、水溶性インクの場合にはインク液に 直接添加する。油溶性染料を分散物の形で用いる場合に は、染料分散物の調製後分散物に添加するのが一般的で あるが、調製時に油相または水相に添加してもよい。

【0177】乾燥防止剤はインクジェット記録方式に用 10 いるノズルのインク噴射口において該インクジェット用 インクが乾燥することによる目詰まりを防止する目的で 好適に使用される。

【0178】乾燥防止剤としては、水より蒸気圧の低い 水溶性有機溶剤が好ましい。具体的な例としてはエチレ ングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリ コール、ポリエチレングリコール、チオジグリコール、 ジチオジグリコール、2-メチル-1、3-プロパンジ オール、1, 2, 6-ヘキサントリオール、アセチレン グリコール誘導体、グリセリン、トリメチロールプロパ 20 ン等に代表される多価アルコール類、エチレングリコー ルモノメチル(又はエチル)エーテル、ジエチレングリ コールモノメチル (又はエチル) エーテル、トリエチレ ングリコールモノエチル (又はブチル) エーテル等の多 価アルコールの低級アルキルエーテル類、2-ピロリド ン、N-メチルー2-ピロリドン、1、3-ジメチルー 2-イミダゾリジノン、N-エチルモルホリン等の複素 環類、スルホラン、ジメチルスルホキシド、3-スルホ レン等の含硫黄化合物、ジアセトンアルコール、ジエタ ノールアミン等の多官能化合物、尿素誘導体が挙げられ 30 る。これらのうちグリセリン、ジエチレングリコール等 の多価アルコールがより好ましい。また上記の乾燥防止 剤は単独で用いても良いし2種以上併用しても良い。こ れらの乾燥防止剤はインク中に10~50質量%含有す ることが好ましい。

【0179】浸透促進剤は、インクジェット用インクを 紙により良く浸透させる目的で好適に使用される。浸透 促進剤としてはエタノール、イソプロパノール、ブタノ ール,ジ(トリ)エチレングリコールモノブチルエーテ リル硫酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウムやノニオン 性界面活性剤等を用いることができる。これらはインク 中に5~30質量%含有すれば通常充分な効果があり、 印字の滲み、紙抜け (プリントスルー) を起こさない添 加量の範囲で使用するのが好ましい。

【0180】紫外線吸収剤は、画像の保存性を向上させ る目的で使用される。紫外線吸収剤としては特開昭58 -185677号公報、同61-190537号公報、 特開平2-782号公報、同5-197075号公報、

ール系化合物、特開昭46-2784号公報、特開平5 -194483号公報、米国特許第3214463号等 に記載されたベンゾフェノン系化合物、特公昭48-3 0492号公報、同56-21141号公報、特開平1 0-88106号公報等に記載された桂皮酸系化合物、 特開平4-298503号公報、同8-53427号公 報、同8-239368号公報、同10-182621 号公報、特表平8-501291号公報等に記載された トリアジン系化合物、リサーチディスクロージャーN o. 24239号に記載された化合物やスチルベン系、 ベンズオキサゾール系化合物に代表される紫外線を吸収 して蛍光を発する化合物、いわゆる蛍光増白剤も用いる ことができる。

【0181】褪色防止剤は、画像の保存性を向上させる 目的で使用される。褪色防止剤としては、各種の有機系 及び金属錯体系の褪色防止剤を使用することができる。 有機の褪色防止剤としてはハイドロキノン類、アルコキ シフェノール類、ジアルコキシフェノール類、フェノー ル類、アニリン類、アミン類、インダン類、クロマン 類、アルコキシアニリン類、ヘテロ環類などがあり、金 属錯体としてはニッケル錯体、亜鉛錯体などがある。よ り具体的にはリサーチディスクロージャーNo. 176 43の第VIIのIないしJ項、同No. 15162、 同No. 18716の650頁左欄、同No. 3654 4の527頁、同No. 307105の872頁、同N o. 15162に引用された特許に記載された化合物や 特開昭62-215272号公報の127頁~137頁 に記載された代表的化合物の一般式及び化合物例に含ま れる化合物を使用することができる。

【0182】防黴剤としてはデヒドロ酢酸ナトリウム、 安息香酸ナトリウム、ナトリウムピリジンチオン-1-オキシド、pーヒドロキシ安息香酸エチルエステル、 1,2-ベンズイソチアゾリン-3-オンおよびその塩 等が挙げられる。これらはインク中に0.02~1.0 . 0質量%使用するのが好ましい。

【0183】pH調整剤としては前記中和剤(有機塩 基、無機アルカリ)を用いることができる。 pH調整剤 はインクジェット用インクの保存安定性を向上させる目 的で、該インクジェット用インクが p H 6 ~ 1 0 と 夏用 ル、1、2-ヘキサンジオール等のアルコール類やラウ 40 に添加するのが好ましく、pH7~10となるように添 加するのがより好ましい。

【0184】表面張力調整剤としてはノニオン、カチオ ンあるいはアニオン界面活性剤が挙げられる。尚、本発 明のインクジェット用インクの表面張力は25~70m Pa·sが好ましい。さらに25~60mN/mが好ま しい。また本発明のインクジェット用インクの粘度は3 0mPa·s以下が好ましい。更に20mPa·s以下 に調整することがより好ましい。界面活性剤の例として は、脂肪酸塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキルベン 同9-34057号公報等に記載されたベンゾトリアゾ 50 ゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、

ジアルキルスルホコハク酸塩、アルキルリン酸エステル 塩、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ポリオキ シエチレンアルキル硫酸エステル塩等のアニオン系界面 活性剤や、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ オキシエチレンアルキルアリルエーテル、ポリオキシエ チレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポ リオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキ シエチレンアルキルアミン、グリセリン脂肪酸エステ ル、オキシエチレンオキシプロピレンブロックコポリマ レン系ポリオキシエチレンオキシド界面活性剤であるS URFYNOLS (AirProducts&Chem icals社)も好ましく用いられる。また、N. N-ジメチルーN-アルキルアミンオキシドのようなアミン オキシド型の両性界面活性剤等も好ましい。更に、特開 昭59-157,636号の第(37)~(38)頁、リサーチ ・ディスクロージャーNo. 308119(1989年) 記載の界面活性剤として挙げたものも使うことができ る。

【0185】消泡剤としては、フッ素系、シリコーン系 20 化合物やEDTAに代表されるキレート剤等も必要に応 じて使用することができる。

【0186】本発明のフタロシアニン化合物を水性媒体 に分散させる場合は、特開平11-286637 号、特願平2000 -78491号、同2000-80259号、同2000-62370号のように色 素と油溶性ポリマーとを含有する着色微粒子を水性媒体 に分散したり、特願平2000-78454号、同2000-78491号、 同2000-203856 号, 同2000-203857 号のように高沸点有 機溶媒に溶解した本発明のフタロシアニン化合物を水性 媒体中に分散することが好ましい。本発明のフタロシア 30 ニン化合物を水性媒体に分散させる場合の具体的な方 法、使用する油溶性ポリマー、高沸点有機溶剤、添加剤 及びそれらの使用量は、前記特許に記載されたものを好 ましく使用することができる。あるいは、前記アゾ色素 を固体のまま微粒子状態に分散してもよい。分散時に は、分散剤や界面活性剤を使用することができる。分散 装置としては、簡単なスターラーやインペラー攪拌方 式、インライン攪拌方式、ミル方式(例えば、コロイド ミル、ボールミル、サンドミル、アトライター、ロール ミル、アジテーターミル等)、超音波方式、高圧乳化分 40 散方式(高圧ホモジナイザー; 具体的な市販装置として はゴーリンホモジナイザー、マイクロフルイダイザー、 DeBEE2000等)を使用することができる。上記 のインクジェット記録用インクの調製方法については、 先述の特許以外にも特開平5-148436号、同5-295312号、同7-97541号、同7-8251 5号、同7-118584号、特開平11-28663 7号、特願2000-87539号の各公報に詳細が記 載されていて、本発明のインクジェット記録用インクの 調製にも利用できる。

【0187】水性媒体は、水を主成分とし、所望によ り、水混和性有機溶剤を添加した混合物を用いることが できる。前記水混和性有機溶剤の例には、アルコール (例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イ ソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、sec ーブタノール、tーブタノール、ペンタノール、ヘキサ ノール、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール)、 多価アルコール類(例えば、エチレングリコール、ジエ チレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチ 一等のノニオン系界面活性剤が好ましい。また、アセチ 10 レングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレン グリコール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリ コール、ヘキサンジオール、ペンタンジオール、グリセ リン、ヘキサントリオール、チオジグリコール)、グリ コール誘導体(例えば、エチレングリコールモノメチル エーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エ チレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングル コールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノ プチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエー テル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプ ロピレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレン グリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジ アセテート、エチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、トリエチレングリコールモノメチルエーテ ル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、エチ レングリコールモノフェニルエーテル)、アミン (例え ば、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、Nーメチルジエタノールアミン、Nーエ チルジエタノールアミン、モルホリン、N-エチルモル ホリン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、ト リエチレンテトラミン、ポリエチレンイミン、テトラメ チルプロピレンジアミン)及びその他の極性溶媒 (例え ば、ホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、 N, N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシ ド、スルホラン、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピ ロリドン、Nービニルー2ーピロリドン、2ーオキサゾ リドン、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、ア セトニトリル、アセトン) が含まれる。尚、前記水混和 性有機溶剤は、二種類以上を併用してもよい。

> 【0188】本発明のインクジェット記録用インク10 0質量部中は、フタロシアニン化合物を0.2質量部以 上10質量部以下含有するのが好ましい。また、本発明 のインクジェット記録用インクには、フタロシアニン化 合物とともに、他の着色剤を併用してもよい。 2 種類以 上の着色剤を併用する場合は、着色剤の含有量の合計が 前記した範囲となっているのが好ましい。

【0189】本発明のインクジェット記録用インクは、 単色の画像形成のみならず、フルカラーの画像形成に用 いることができる。フルカラー画像を形成するために、 マゼンタ色調インク、シアン色調インク、及びイエロー 50 色調インクを用いることができ、また、色調を整えるた

めに、更にブラック色調インクを用いてもよい。これら のインクには、本発明に係るフタロシアニン化合物のほ かに他の色材(染料や顔料)をも用いて画像再現性能を 向上させることができる。

【0190】本発明のフタロシアニン化合物とともに、 適用できるイエロー染料としては、任意のものを使用す る事が出来る。例えばカップリング成分(以降カプラー 成分と呼ぶ)としてフェノール類、ナフトール類、アニ リン類、ピラゾロンやピリドン等のようなヘテロ環類、 しくはヘテリルアゾ染料;例えばカプラー成分として開 鎖型活性メチレン化合物類などを有するアゾメチン染 料:例えばベンジリデン染料やモノメチンオキソノール 染料等のようなメチン染料:例えばナフトキノン染料、 アントラキノン染料等のようなキノン系染料などがあ り、これ以外の染料種としてはキノフタロン染料、ニト ロ・ニトロソ染料、アクリジン染料、アクリジノン染料 等を挙げることができる。

【0191】適用できるマゼンタ染料としては、任意の ものを使用する事が出来る。例えばカプラー成分として 20 フェノール類、ナフトール類、アニリン類などを有する アリールもしくはヘテリルアン染料:例えばカプラー成 分としてピラゾロン類、ピラゾロトリアゾール類などを 有するアゾメチン染料:例えばアリーリデン染料、スチ リル染料、メロシアニン染料、シアニン染料、オキソノ ール染料などのようなメチン染料;ジフェニルメタン染 料、トリフェニルメタン染料、キサンテン染料などのよ うなカルボニウム染料、例えばナフトキノン、アントラ キノン、アントラピリドンなどのようなキノン染料、例 えばジオキサジン染料等のような縮合多環染料等を挙げ 30 が出きる。 ることができる。

【0192】適用できるシアン染料としては、任意のも のを使用する事が出来る。例えばカプラー成分としてフ エノール類、ナフトール類、アニリン類などを有するア リールもしくはヘテリルアゾ染料:例えばカプラー成分 としてフェノール類、ナフトール類、ピロロトリアゾー ルのようなヘテロ環類などを有するアゾメチン染料;シ アニン染料、オキソノール染料、メロシアニン染料など のようなポリメチン染料;ジフェニルメタン染料、トリ フェニルメタン染料、キサンテン染料などのようなカル 40 ボニウム染料;フタロシアニン染料;アントラキノン染 料:インジゴ・チオインジゴ染料などを挙げることがで きる。

【0193】前記の各染料は、クロモフォアの一部が解 離して初めてイエロー、マゼンタ、シアンの各色を呈す るものであっても良く、その場合のカウンターカチオン はアルカリ金属や、アンモニウムのような無機のカチオ ンであってもよいし、ピリジニウム、4級アンモニウム 塩のような有機のカチオンであってもよく、さらにはそ れらを部分構造に有するポリマーカチオンであってもよ 50 発明では支持体としては、両面をポリオレフィン (例え

い。適用できる黒色材としては、ジスアソ、トリスア ゾ、テトラアゾ染料のほか、カーボンブラックの分散体 を挙げることができる。

【0194】 [インクジェット記録方法] 本発明のイン クジェット記録方法は、前記インクジェット記録用イン クにエネルギーを供与して、公知の受像材料、即ち普通 紙、樹脂コート紙、例えば特開平8-169172号公 報、同8-27693号公報、同2-276670号公 報、同7-276789号公報、同9-323475号 開鎖型活性メチレン化合物類、などを有するアリールも 10 公報、特開昭62-238783号公報、特開平10-153989号公報、同10-217473号公報、同 10-235995号公報、同10-337947号公 報、同10-217597号公報、同10-33794 7号公報等に記載されているインクジェット専用紙、フ イルム、電子写真共用紙、布帛、ガラス、金属、陶磁器 等に画像を形成する。

> 【0195】画像を形成する際に、光沢性や耐水性を与 えたり耐候性を改善する目的からポリマー微粒子分散物 (ポリマーラテックスともいう) を併用してもよい。ポ リマーラテックスを受像材料に付与する時期について は、着色剤を付与する前であっても、後であっても、ま た同時であってもよく、したがって添加する場所も受像 紙中であっても、インク中であってもよく、あるいはポ リマーラテックス単独の分散液状物として使用しても良 い。具体的には、特願2000-363090号、同2 000-315231号、同2000-354380 号、同2000-343944号、同2000-268 952号、同2000-299465号、同2000-297365号に記載された方法を好ましく用いること

【0196】以下に、本発明のインクを用いてインクジ エットプリントをするのに用いられる受像材料である記 録紙及び記録フィルムについて説明する。記録紙及び記 録フィルムにおける支持体は、LBKP、NBKP等の 化学パルプ、GP、PGW、RMP、TMP、CTM P、CMP、CGP等の機械パルプ、DIP等の古紙パ ルプ等からなり、必要に応じて従来公知の顔料、バイン ダー、サイズ剤、定着剤、カチオン剤、紙力増強剤等の 添加剤を混合し、長網抄紙機、円網抄紙機等の各種装置 で製造されたもの等が使用可能である。これらの紙支持 体の他に合成紙、プラスチックフィルムシートのいずれ を用いることもよく、支持体の厚みは10~250μ m、坪量は10~250g/m²が望ましい。支持体に は、そのままインク受容層及びバックコート層を設けて もよいし、デンプン、ポリビニルアルコール等でサイズ プレスやアンカーコート層を設けた後、インク受容層及 びバックコート層を設けてもよい。更に支持体には、マ シンカレンダー、TGカレンダー、ソフトカレンダー等 のカレンダー装置により平坦化処理を行ってもよい。本

ば、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフ タレート、ポリブテン及びそれらのコポリマー) でラミ ネートした紙及びプラスチックフィルムがより好ましく 用いられる。ポリオレフィン中に、白色顔料(例えば、 酸化チタン、酸化亜鉛)又は色味付け染料 (例えば、コ バルトブルー、群青、酸化ネオジウム)を添加すること が好ましい。

【0197】支持体上に設けられるインク受容層には、 顔料や水性バインダーが含有される。顔料としては、白 色顔料が好ましく、白色顔料としては、炭酸カルシウ ム、カオリン、タルク、クレー、珪藻土、合成非晶質シ リカ、珪酸アルミニウム、珪酸マグネシウム、珪酸カル シウム、水酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼ オライト、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、二酸化チタ ン、硫化亜鉛、炭酸亜鉛等の白色無機顔料、スチレン系 ピグメント、アクリル系ピグメント、尿素樹脂、メラミ ン樹脂等の有機顔料等が挙げられる。インク受容層に含 有される白色無機顔料としては、多孔性無機顔料が好ま しく、特に細孔面積が大きい合成非晶質シリカ等が好適 である。合成非晶質シリカは、乾式製造法によって得ら 20 れる無水珪酸及び湿式製造法によって得られる含水珪酸 のいずれも使用可能であるが、特に含水珪酸を使用する ことが望ましい。

【0198】インク受容層に含有される水性バインダー としては、ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリ ビニルアルコール、デンプン、カチオン化デンプン、カ ゼイン、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、ヒド ロキシエチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリ アルキレンオキサイド、ポリアルキレンオキサイド誘導 体等の水溶性高分子、スチレンプタジエンラテックス、 30 アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が挙げられ る。これらの水性バインダーは単独又は2種以上併用し て用いることができる。本発明においては、これらの中 でも特にポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビ ニルアルコールが顔料に対する付着性、インク受容層の 耐剥離性の点で好適である。インク受容層は、顔料及び 水性結着剤の他に媒染剤、耐水化剤、耐光性向上剤、界 面活性剤、その他の添加剤を含有することができる。

【0199】インク受容層中に添加する媒染剤は、不動 化されていることが好ましい。そのためには、ポリマー 40 媒染剤が好ましく用いられる。ポリマー媒染剤について は、特開昭48-28325号、同54-74430 号、同54-124726号、同55-22766号、 同55-142339号、同60-23850号、同6 0-23851号、同60-23852号、同60-2 3853号、同60-57836号、同60-6064 3号、同60-118834号、同60-122940 号、同60-122941号、同60-122942 号、同60-235134号、特開平1-161236

64号、同3148061号、同3309690号、同 4115124号、同4124386号、同41938 00号、同4273853号、同4282305号、同 4450224号の各明細書に記載がある。特開平1-161236号公報の212~215頁に記載のポリマ 一媒染剤を含有する受像材料が特に好ましい。同公報記 載のポリマー媒染剤を用いると、優れた画質の画像が得 られ、かつ画像の耐光性が改善される。

【0200】耐水化剤は、画像の耐水化に有効であり、 これらの耐水化剤としては、特にカチオン樹脂が望まし い。このようなカチオン樹脂としては、ポリアミドポリ アミンエピクロルヒドリン、ポリエチレンイミン、ポリ アミンスルホン、ジメチルジアリルアンモニウムクロラ イド重合物、カチオンポリアクリルアミド、コロイダル シリカ等が挙げられ、これらのカチオン樹脂の中で特に ポリアミドポリアミンエピクロルヒドリンが好適であ る。これらのカチオン樹脂の含有量は、インク受容層の 全固形分に対して1~15質量%が好ましく、特に3~ 10質量%であることが好ましい。

【0201】耐光性向上剤としては、硫酸亜鉛、酸化亜 鉛、ヒンダーアミン系酸化防止剤、ベンゾフェノン等の ベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤等が挙げられる。 これらの中で特に硫酸亜鉛が好適である。

【0202】界面活性剤は、塗布助剤、剥離性改良剤、 スベリ性改良剤あるいは帯電防止剤として機能する。 界面活性剤については、特開昭62-173463号 同62-183457号の各公報に記載がある。界面活 性剤の代わりに有機フルオロ化合物を用いてもよい。有 機フルオロ化合物は、疎水性であることが好ましい。有 機フルオロ化合物の例には、フッ素系界面活性剤、オイ ル状フッ素系化合物(例えば、フッ素油)及び固体状フ ッ素化合物樹脂 (例えば、四フッ化エチレン樹脂) が含 まれる。有機フルオロ化合物については、特公昭57-9053号(第8~17欄)、特開昭61-20994 号、同62-135826号の各公報に記載がある。そ の他のインク受容層に添加される添加剤としては、顔料 分散剤、増粘剤、消泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐剤、 pH調整剤、マット剤、硬膜剤等が挙げられる。尚、イ ンク受容層は1層でも2層でもよい。

【0203】記録紙及び記録フィルムには、バックコー ト層を設けることもでき、この層に添加可能な成分とし ては、白色顔料、水性バインダー、その他の成分が挙げ られる。バックコート層に含有される白色顔料として は、例えば、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウ ム、カオリン、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウ ム、二酸化チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛、炭酸亜鉛、サ チンホワイト、珪酸アルミニウム、ケイソウ土、珪酸カ ルシウム、珪酸マグネシウム、合成非晶質シリカ、コロ イダルシリカ、コロイダルアルミナ、擬ベーマイト、水 号の各公報、米国特許2484430号、同25485 50 酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼオライト、

加水ハロイサイト、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシ ウム等の白色無機顔料、スチレン系プラスチックピグメ ント、アクリル系プラスチックピグメント、ポリエチレ ン、マイクロカプセル、尿素樹脂、メラミン樹脂等の有 機顔料等が挙げられる。

【0204】バックコート層に含有される水性バインダ ーとしては、スチレン/マレイン酸塩共重合体、スチレ ン/アクリル酸塩共重合体、ポリビニルアルコール、シ ラノール変性ポリビニルアルコール、デンプン、カチオ ン化デンプン、カゼイン、ゼラチン、カルボキシメチル 10 セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリビニル ピロリドン等の水溶性高分子、スチレンブタジエンラテ ックス、アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が 挙げられる。バックコート層に含有されるその他の成分 としては、消泡剤、抑泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐 剤、耐水化剤等が挙げられる。

【0205】インクジェット記録紙及び記録フィルムの 構成層(バックコート層を含む)には、ポリマーラテッ クスを添加してもよい。ポリマーラテックスは、寸度安 定化、カール防止、接着防止、膜のひび割れ防止のよう な膜物性改良の目的で使用される。ポリマーラテックス については、特開昭62-245258号、同62-1 316648号、同62-110066号の各公報に記 載がある。ガラス転移温度が低い(40℃以下の)ポリ マーラテックスを媒染剤を含む層に添加すると、層のひ び割れやカールを防止することができる。また、ガラス 転移温度が高いポリマーラテックスをバックコート層に 添加しても、カールを防止することができる。

【0206】本発明のインクはインクジェットの記録方 式に制限はなく、公知の方式、例えば静電誘引力を利用 30 してインクを吐出させる電荷制御方式、ピエゾ素子の振 動圧力を利用するドロップオンデマンド方式(圧力パル ス方式)、電気信号を音響ビームに変えインクに照射し て、放射圧を利用してインクを吐出させる音響インクジ エット方式、及びインクを加熱して気泡を形成し、生じ た圧力を利用するサーマルインクジェット方式等に用い られる。インクジェット記録方式には、フォトインクと 称する濃度の低いインクを小さい体積で多数射出する方 式、実質的に同じ色相で濃度の異なる複数のインクを用 いて画質を改良する方式や無色透明のインクを用いる方 40 式が含まれる。

【0207】[カラートナー]本発明のフタロシアニン化 合物を導入するカラートナー用バインダー樹脂としては 一般に使用される全てのバインダーが使用出来る。例え ば、スチレン系樹脂・アクリル系樹脂・スチレン/アク リル系樹脂・ポリエステル樹脂等が挙げられる。本発明 のフタロシアニン化合物を用いたカラートナー組成物に 適用するシアン色の色素のトナーへの添加量は、バイン ダー樹脂の荷電の性質や、補助的に用いられる他の着色

脂との相溶性あるいは分散方法などによって決定される ので、画一的に限定されるものではないが、総じていえ ば、バインダー樹脂に対して0.01質量%~15質量 %、好ましくは1.0質量%~10質量%の範囲で使用す ることが望ましい。トナーに対して流動性向上、帯電制 御等を目的として無機微粉末、有機微粒子を外部添加し ても良い。表面をアルキル基含有のカップリング剤等で 処理したシリカ微粒子、チタニア微粒子が好ましく用い られる。なお、これらは数平均一次粒子径が10~50 0 n mのものが好ましく、トナー中に 0. 1~20質量 %添加するのが好ましい。

【0208】離型剤としては、従来使用されている離型 剤は全て使用することができる。具体的には、低分子量 ポリプロピレン・低分子量ポリエチレン・エチレンープ ロピレン共重合体等のオレフィン類、マイクロクリスタ リンワックス・カルナウバワックス・サゾールワックス ・パラフィンワックス等があげられる。これらの添加量 はトナー中に1~5質量%添加することが好ましい。

【0209】荷電制御剤としては、必要に応じて添加し ても良いが、発色性の点から無色のものが好ましい。例 えば4級アンモニウム塩構造のもの、カリックスアレン 構造を有するものなどがあげられる。

【0210】キャリアとしては、鉄・フェライト等の磁 性材料粒子のみで構成される非被覆キャリア、磁性材料 粒子表面を樹脂等によって被覆した樹脂被覆キャリアの いずれを使用してもよい。このキャリアの平均粒径は体 積平均粒径で30~150μmが好ましい。

【0211】本発明のトナーが適用される画像形成方法 としては、特に限定されるものではないが、例えば感光 体上に繰り返しカラー画像を形成した後に転写を行い画 像を形成する方法や、感光体に形成された画像を逐次中 間転写体等へ転写し、カラー画像を中間転写体等に形成 した後に紙等の画像形成部材へ転写しカラー画像を形成 する方法等があげられる。

【0212】[カラーフィルター]カラーフィルターの形 成方法としては、初めにフォトレジストによりパターン を形成し、次いで染色する方法、或いは特開平4-1635 52号、特開平4-128703号、特開平4-175753号公報で 開示されているように色素を添加したフォトレジストに よりパターンを形成する方法がある。本発明のフタロシ アニン化合物をカラーフィルターに導入する場合に用い られる方法としては、これらのいずれの方法を用いても 良いが、好ましい方法としては、特開平4-175753号や 特開平6-35182号に記載されたところの、熱硬化性樹 脂、キノンジアジド化合物、架橋剤、着色剤及び溶剤を 含有してなるポジ型レジスト組成物、並びに、それを基 体上に塗布後、マスクを通して露光し、該露光部を現像 してポジ型レジストパターンを形成させ、上記ポジ型レ ジストパターンを全面露光し、次いで露光後のポジ型レ 剤や添加剤の荷電の性質、さらには色素とバインダー樹 50 ジストパターンを硬化させることからなるカラーフィル

ターの形成方法を挙げる事ができる。又、常法に従いブラックマトリックスを形成させ、RGB原色系あるいはY.M.C補色系カラーフィルターを得ることができる。

【0213】この際使用する熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋剤、及び溶剤とそれらの使用量については、前記特許に記載されているものを好ましく使用することができる。

[0214]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。 〔実施例1〕

(試料Aの作製)フタロシアニン化合物(具体的化合物例101:油溶性染料)5.3g、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム7.04gを、下記高沸点有機溶媒(S-2)4.22g、下記高沸点有機溶媒(S-11)5.63g及び酢酸エチル50ml中に70℃にて溶解させた。この溶液中に500mlの脱イオン水をマグネチックスターラーで撹拌しながら添加し、水中油滴型の粗粒分散物を作製した。次にこの粗粒分散物を、マイクロフルイダイザー(MICROFLUIDEX I 20 NC)にて600barの圧力で5回通過させることで微粒子化を行った。更にでき上がった乳化物をロータリーエバポレーターにて酢酸エチルの臭気が無くなるまで脱溶媒を行った。こうして得られた疎水性染料の微細乳化物に、ジエチレングリコール140g、グリセリン5

0g、SURFYNOL465 (AirProducts&Chemicals社) 7g、脱イオン水900mlを添加してインクを作製した。

[0215] [化21] S-2

S-11

10

【0216】 (試料B~Iの作製) 試料Aのフタロシアニン化合物(具体的化合物例101;油溶性染料)を下記表-12のフタロシアニン化合物 (油溶性染料)に変更した以外は、試料Aと同様に試料B~Iを作製した。この際に、比較用のインク液として、以下の化合物を用いてインク液101,102,103,104,105,106,107,108を作成した。

【0217】 【化22】

比較化合物1

比較化合物2

【0218】 【化23】 \$(36)! 0 0 3 - 1 1 9 4 1 5 (P 2 0 0 3 - 1 1 9 4 1 5 A)

70

[0219] 【化24】

10

30

比較化合物3

比較化合物 4

比較化合物5

置換位置 1位~16位の混合物 m=4, 3, 2の混合物

比較化合物6

[0220]

【化25】

比較化合物7

比較化合物8

【0221】染料を変更する場合は、添加量がインク液 Aに対して等モルとなるように使用した。 染料を2種以 上併用する場合は等モルずつ使用した。

【0222】 (画像記録及び評価) 以上の各本発明実施 例(インク液A~1)及び比較例(インク液101~1 08)のインクジェット用インクについて、下記評価を 行った。その結果を表-12に示した。なお、表-12 において、「色調」、「紙依存性」、「耐水性」及び 「耐光性」は、各インクジェット用インクを、インクジ ェットプリンター (EPSON (株) 社製: PM-70 40 50.4±6の範囲) OC) でフォト光沢紙 (EPSON社製PM写真紙く光 沢> (KA420PSK、EPSON) に画像を記録し た後で評価したものである。

【0223】<色調>フォト光沢紙に形成した画像を、 390~730 n m 領域のインターバル 10 n m による 反射スペクトルをGRETAG SPM100-II (GRETAG社製)を用いて測色し、これをCIE (国際照明委員会) L*a*b*色空間系に基づいて、 a*、b*を算出した。JNC(社団法人日本印刷産業 機械工業会)のJAPAN Colour (日本印刷 50 ΔE: 0.4 (0.1~0.7)

産業連合会のメンバー21社から提供された、各社の校 正刷りのベタパッチを測色し、その平均値に対して色差 (ΔE) が最小になるように、Japan Colou r Ink SF-90及びJapan Paperを . 使用して印刷したときの色) の標準シアンのカラーサン プルと比較してシアンとして好ましい色調を下記のよう に定義した。

L*: 53.6±0.2の範囲において、

〇: a*(-35.9±6の範囲)、及び、b*(-

△: a*、b*の一方のみ(上記○で定義した好まし い領域)

×: a*、b*のいずれも(上記〇で定義した好まし い領域外)

ここで、参考に用いた JAPAN Colorの標準 シアンのカラーサンプルの測色値を以下に示す。

 $L*: 53.6\pm0.2$

 $a * : -37.4 \pm 0.2$

 $b*:-50.2\pm0.2$

(1) 印刷機: マンローランドR-704、 インキ: Japan ColourSF-90, 用紙: 特菱アート(2) 測色 : 測色計: X-rite 938, 0/45、D50, 2deg., black backing【0224】 <紙依存性>フォト光沢紙に形成した画像と、別途にプロフェショナルフォトペーパーPR101(CANON社製: QBJPRA4)に形成した画像との色調を比較し、両画像間の差が小さい場合をA(良好)、両画像間の差が大きい場合をB(不良)として、二段階で評価した。

【0225】<耐水性>画像を形成したフォト光沢紙を、1時間室温乾燥した後、10秒間脱イオン水に浸漬し、室温にて自然乾燥させ、滲みを観察した。滲みが無いものをA、滲みが僅かに生じたものをB、滲みが多いものをCとして、三段階で評価した。

【0226】<耐光性>前記画像を形成したフォト光沢 紙に、ウェザーメーター(アトラスC. I65)を用いて、キセノン光(850001x)を7日及び14日間 照射し、キセノン照射前後の画像濃度を反射濃度計(X-Rite 310TR)を用いて測定し、色素残存率として 20評価した。なお、前記反射濃度は、1、1.5及び2.0の3点で測定した。何れの濃度でも色素残存率が70%以上の場合をA、1又は2点が70%未満をB、全ての濃度で70%未満の場合をCとして、三段階で評価した。

*【0227】<暗熱保存性>前記画像を形成したフォト 光沢紙を、80℃-15%RHの条件下で7日間試料を 保存し、保存前後の画像濃度を反射濃度計(X-Rite3 10TR)を用いて測定し、色素残存率として評価し た。色素残存率について反射濃度が1,1.5,2の3 点にて評価し、いずれの濃度でも色素残存率が90%以 上の場合をA、2点が90%未満の場合をB、全ての濃 度で90%未満の場合をCとした。

【0228】<オソンガス耐性>シーメンス型オソナイ10 ザーの二重ガラス管内に乾燥空気を通しながら、5kV交流電圧を印加し、これを用いてオゾンガス濃度が0.5±0.1ppm、室温、暗所に設定されたボックス内に、前記画像を形成したフォト光沢紙を7日及び14日間放置し、オソンガス下放置前後の画像濃度を反射濃度計(X-Rite 310TR)を用いて測定し、色素残存率として評価した。なお、前記反射濃度は、1、1.5及び2.0の3点で測定した。ボックス内のオゾンガス濃度は、APPLICS製オゾンガスモニター(モデル:OZG-EM-01)を用いて設定した。何れの濃度で10%未満をB、全ての濃度で70%未満の場合をCとして、三段階で評価した。

[0229]

【表12】

表-12

		T			_			Т		
加州西马	色素競号	フタロシアニン構造	色素	骶	耐	ı	光性	暗熱	オゾン	ガス耐性
インク液		運動位置(cror月)	ĺ	依	*			保存		T
:	1	#35.84k (n)	ŀ	#	性	for 76	for 14d.	性	for 7d.	for 14d.
				性						
	101	β —fit (n=4)	. 0	A	A	A	A	A	A	А
В	102	β-10 (n=4)	0	А	A	A	A	A	А	А
c	103	β −fi (n=4)	0	А	A	A	A	A	A	А
D	104	β —fiì (n=4)	0	A	A	Α_	A	A	A	A
E	109	β - <u>11</u> (n=4)	0	A	A	A	Α_	A	A	А
F	110	β −16i (n=4)	0	A	A	A	A	А	A	А
g	111	β — (t) (n=4)	0	Α	А	Α	A	А	A	А
н	151	β - (t) (n=4)	٥	A	A	A	A	А	A	А
	152	B —€2 (n=4)	0	Α	A	A	_ A	А	Α	А
101	比較化合物 1	a. B-42 (5=4~2)	Δ	В	В	В	В	В	С	C
102	tillerrafile v	α, β – f≥ (n=4)	Δ	В	В	8	В	В	С	С
103	HONOR DE	ar 一位 (n=4)	Δ	В	В	В	В	В	С	c
104	出致几倍物 4	β (1 2 (n=4)	0	А	В	A	В	А	С	С
105	HANDARD S	α, β – Ω (n=4)	0	В	Α	A	В	A	В	С
100	HENDEN 6	a. 8-12 (#4~2)	Δ	в	Α	А	В	А	8	С
107	共統153版 7	β—62 (n=4)	Δ	В	Α	В	В	в	С	С
106	HARTISH O	8-11 (n=4)	Δ	В	A	В	В	в	С	С

【0230】表-12から明らかなように、本発明のインクジェット用インクは色調に優れ、紙依存性が小さ

く、耐水性および耐光性並びに耐オゾン性に優れるもの 50 であった。特に耐光性、<u>オゾンガス耐性</u>等の画像保存性

に優れることは明らかである。

【0231】 [実施例2] 実施例1で作製した同じカートリッジを、実施例1の同機にて画像を富士写真フイルム製インクジェットペーパーフォト光沢紙EXにプリントし、実施例1と同様な評価を行ったところ、実施例1と同様な結果が得られた。

【0232】 [実施例3] 実施例1で作製した同じインクを、インクジェットプリンターBJ-F850 (CANON社製) のカートリッジに詰め、同機にて同社のフォト光沢紙GP-301に画像をプリントし、実施例1と同様な評価を行ったところ、実施例1と同様な結果が得られた。

【0233】 [実施例4] 本発明のフタロシアニン化合 物(化合物101、104, 115及び132) のそれ ぞれについて、該化合物3質量部、トナー用樹脂[スチ レン-アクリル酸エステル共重合体;商品名 ハイマー TB-1000F (三洋化成製)] 100質量部をボー ルミルで混合粉砕後、150℃に加熱して熔融混和を行 い、冷却後ハンマーミルを用いて粗粉砕し、次いでエア ージェット方式による微粉砕機で微粉砕した。更に分級 20 して1~20マイクロを選択し、トナーとした。このト ナー10部に対しキャリヤー鉄粉(商品名 EFV25 0/400;日本鉄粉製) 900部を均一に混合し現像 剤とした。同様に、表-13に示す比較用着色剤を染料 は3質量部、顔料は6質量部使用した以外は同様にして サンプルを調製した。これらの現像剤を用いて乾式普通 紙電子写真複写機 [商品名 NP-5000;キャノン (株)製〕で複写を行った。

【0234】評価試験は、本発明の化合物を含んだカラートナーを用いた現像剤によって上記画像形成方法によ*30

*り紙および〇HP上に、それぞれ反射画像(紙上の画像)および透過画像(〇HP画像)を作製し、以下に示す方法で実施した。なお、トナー付着量は0.7±0.05 (mg/cm²)の範囲で評価した。

【0235】得られた画像について、色相と光堅牢性を評価した。色相については、目視にて最良、良好及び不良の3段階で評価した。評価結果を表−13に示す。表−13中、○は色相が最良:△は良好であったことを示し、×は色相が不良であったことを示す。光堅牢性については、記録した直後の画像濃度Ciを測定した後、ウェザーメーター(アトラスC.165)を用いて、画像にキセノン光(8万5千ルクス)を5日間照射した後、再び画像濃度Cfを測定し、キセノン光照射前後の画像濃度の差から色素残存率({(Ci−Cf)/Ci}×100%)を算出し、評価した。画像濃度は反射濃度計(X−Rite310TR)を用いて測定した。評価結果を表−13に示す。表−13中、色素残存率が90%以上の場合を○、90~80%の場合を△、80%未満の場合を×として示した。

【0236】OHP画像の透明性については下記方法にて評価した。日立製作所製「330型自記分光光度計」によりトナーが担持されていないOHP用シートをリファレンスとして画像の可視分光透過率を測定し、450nmでの分光透過率を求め、OHP画像の透明性の尺度とした。分光透過率が80%以上を〇、70~80%を △、70%以下を×とした。以上の、結果を表-13に示す。

[0237]

【表13】

表 一13

				,
	試験化合物番号	色相	光堅牢性	透明性
本発明	101	0	0	0
本発明	104	0	0	0
本発明	115	0	0	0
本発明	132	0	0	0
比較例1	比較染料 9	Δ	Δ	Δ
比較例2	比較染料10	Δ	Δ	Δ
比較例3	C.I.Solvent Blue 38	×	0	x

【0238】 【化26】 **比較染料9**

[0239] [化27]

比較染料10

【0240】表-13から明らかなように、本発明のフ タロシアニン化合物は、比較用の染料と比較して光堅牢 カラートナーを用いることにより忠実な色再現と高いO HP品質を示すので、本発明のカラートナーはフルカラ ートナーとして使用するのに適している。さらに耐光性 が良好なので長期にわたって保存ができる画像を提供す ることが可能である。

【0241】 [実施例5]

<カラーフィルターの作製方法>本実施例では、フタロ シアニン化合物をカラーフィルターに適用した結果を示 すが、カラーフィルターは次ぎの方法で作製した。すな わち、シリコンウエハーに熱硬化性樹脂、キノンジアジ 20 ド化合物、架橋剤、色素及び溶剤を含むポジ型レジスト 組成物をスピンコートし、加熱により溶剤を蒸発させた 後、マスクを通して露光を行い、キノンジアジド化合物 を分解させた。必要により、加熱後、現像してモザイク パターンを得た。露光は日立製作所(株)製 : 線露光ス テッパーHITACHI LD-5010-i(NA=0.40) により行った。 又、現像液は住友化学工業(株)製SOPD又はSOPD-Bを用 いた。

<ポジ型レジスト組成物の調整>m-クレゾール/p-クレゾール/ホルムアルデヒド(反応モル比=5/5/30 7.5) 混合物から得られたクレゾールノボラック樹脂 (ポリスチレン換算質量平均分子量4300) 3.4質量部、 下式

[0242]

【化28】

表 14

*【0243】で示されるフェノール化合物を用いて製造 された o ーナフトキノンジアジドー 5 ースルホン酸エス 性にすぐれ、色相も鮮であり、透明性も高く、本発明の 10 テル (平均2個の水酸基がエステル化されている) 1.8 質量部、ヘキサメトキシメチロール化メラミン0.8質量 部、乳酸エチル20質量部及び表14に示す本発明のフタ ロシアニン化合物 1 質量部を混合してポジ型レジスト組 成物を得た。

> <カラーフィルターの調製>得られたポジ型レジスト組 成物をシリコンウエハーにスピンコートした後、溶剤を 蒸発させた。シリコンウエハーを露光後、100 ℃で加熱 し、次いでアルカリ現像により露光部を除去して0.8 μ mの解像度を有するポジ型着色パターンを得た。これを 全面露光後、150 ℃で15分加熱してシアンの補色系カラ ーフィルターを得た。

> 【0244】 <比較例>上記実施例で用いた本発明のシ アン系のフタロシアニン化合物に変えて、下記比較染料 11を1質量部を混合してポジ型レジスト組成物を得 た。このポジ型レジスト組成物をシリコンウエハーにス ピンコートした後、溶剤を蒸発させた。シリコンウエハ ーを露光後、アルカリ現像して1μmの解像度を有する ポジ型着色パターンを得た。これを全面露光後、150 ℃ で10分加熱してシアンカラーフィルターを得た。

> 【0245】〈評価〉得られたシアンカラーフィルター の透過スペクトルを測定し、色再現上重要なスペクトル の短波側、長波側の切れを相対評価した。○は良好、△ は何とか許容できるレベル、×は許容できないレベルを 表す。また、ウェザーメーター (アトラスC. I65) を用いて、キセノン光 (850001x) を7日間照射 し、キセノン照射前後の画像濃度を測定し、色素残存率 として評価した。

[0246] 【表14】

	1		
	集群/顔料No.	吸収特性	光堅牢性
本発明	104	0	98%
本発明	112	0	95%
比较例	比較条料11	Δ	18%

40

[0247] 【化29】

比較染料11

【0248】比較例と比べ本発明のフタロシアニン化合物はスペクトルの短波側、長波側の切れが急峻であり、 色再現性に優れていた。また、比較化合物に対し光堅牢 性が優れていることが示された。

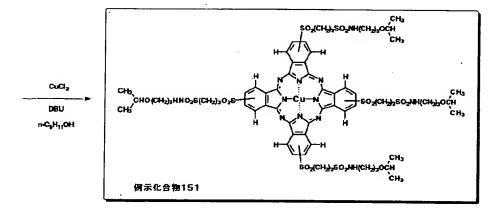
【0249】 [実施例6] 実施例1の試験方法を、下記の環境試験方法に変更した以外は、実施例1と同じ操作を用いて実施例6の試験を行なった。すなわち、自動車*

*の排気ガスなどの酸化性ガスと太陽光の照射を受ける屋外環境をシミュレートした酸化性ガス耐性試験方法として、H. Iwano, et al; Journal of Imaging Science and Technology ,38 巻、140-142(1994) に記載の相対湿度80%、過酸化水素濃度120ppm、蛍光灯照射チャンバーを用いた酸化耐性試験方法を用いて試験した。結果は実施例1と同じであった。

【0250】以下、実施例に本発明のフタロシアニン染料混合物の合成法を詳しく説明するが、本発明はこれら 10 の実施例に何ら限定されるものではない。

【0251】本発明の代表的なフタロシアニン化合物は、例えば下記合成ルートから誘導することができる。 以下の実施例において、λ max は吸収極大波長であり、 ε maxは吸収極大波長におけるモル吸光係数を意味する。

[0252] [化30]



[0253]

【0254】 [実施例7]

合成例1:本発明化合物151の合成 化合物Aの合成

窒素気流下、4-ニトロフタロニトリル (東京化成) 2 6. 0gを200mLのDMSO(ジメチルスルホキシ 30 ド) に溶解し、内温20℃で攪拌しているところへ、3 0.3gの3-メルカプトープロパン-スルホン酸ナト リウム (アルドリッチ) を添加した。続いて、内温20 ℃で撹拌しているところへ、24.4gの無水炭酸ナト リウムを徐々に加えた。反応液を攪拌しながら、30℃ まで加温し、同温度で1時間撹拌した。20℃まで冷却 した後、反応液をヌッチェでろ過し、ろ液を15000 mLの酢酸エチルにあけて晶析し、引き続き室温で30 分間撹拌して、析出した粗結晶をヌッチェでろ過し、酢 酸エチルで洗浄し、乾燥した。得られた粗結晶を、メタ 40 ノール/酢酸エチルから再結晶して、42.5gの化合 物Aを得た。1H-NMR (DMSO-d6), δ値T · MS基準: 1. 9~2. 0 (2H, t); 2. 5~2. 6 (2H, m); 3. $2\sim3$. 3 (2H, t); 7. 7 $5 \sim 7.85$ (1H, d); 7.93 ~ 8.03 (1 H, d) : 8. $05 \sim 8$. 13 (1H, s)

【0255】化合物Bの合成

42.4gの化合物Aを300mLの酢酸に溶解し、内 温20℃で攪拌しているところへ、2.5gNa2WO

却した。引き続き、35mLの過酸化水素水 (30%) を発熱に注意しながら徐々に滴下した。内温15~20 ℃で30分間撹拌した後に、反応液を内温60℃まで加 温して、同温度で1時間撹拌した。20℃まで冷却した 後、反応液に1500mLの酢酸エチルを注入し、引き 続き同温度にて30分間撹拌した後に、析出した粗結晶 をヌッチェでろ過し、200mLの酢酸エチルで洗浄 し、乾燥した。得られた粗結晶を、メタノール/酢酸エ チルを用いて加熱洗浄して精製して、41.0gの化合 物Bを得た。¹H-NMR (DMSO-d6), δ値T MS基準: 1. 8~1. 9 (2H, t); 2. 4~2. 5 (2H, m); 3.6~3.7 (2H, t); 8.3 ~ 8.4 (1H, d); 8.4 ~ 8.5 (1H, d); 8. $6 \sim 8$. 7 (1 H, s)

【0256】化合物Cの合成

67.2gの化合物Bを150mLのDMAc (ジメチ ルアセトアミド)と1000mLのアセトニトリルに分 散し、内温20℃で攪拌しているところへ、38.0m しのオキシ塩化リンを発熱に注意しながら徐々に滴下し た。引き続き、反応液を内温70℃まで加温して、同温 度で2時間撹拌した。20℃まで冷却した後、反応液を 3000mLの氷水を注入し、引き続き15℃にて30 分間撹拌した後に、析出した粗結晶をヌッチェでろ過 し、5000mLの水で洗浄した。得られた粗結晶を5 ュ・2H₂Oを添加した後、氷浴中、内温10℃まで冷 50 00mLのイソプロピルアルコールで取り出し洗いした 後、結晶をヌッチェでろ過し、200mLのイソプロピルアルコールで洗浄、減圧乾燥して52.2gの化合物 Cを得た。 ¹H-NMR (DMSO-d6), δ値TM S基準:1.8~1.9(2H, m);2.5~2.6(2H, t);3.6~3.7(2H, t);8.4~8.5(2H, dd);8.6~8.7(1H, s) 【0257】化合物Dの合成

【0257】化合物Dの合成 12.0gの3-イソプロポキシプロピルアミン(東京 化成)を50mLのアセトにトリルに溶解し、内温4℃ で撹拌しているところへ、16.7gの化合物Cを内温 10 が10℃を越えないように徐々に添加した。室温で1時 間攪拌後、この反応液を100mLの蒸留水と氷300 gの混合液に添加した。析出した固体を遮取し、水で充 分洗浄した。得られた粗結晶をイソプロパノールから再 結晶して、16.2gの化合物Dを得た。¹H-NMR (DMSO-d6), δ値TMS基準:1.0~1.1 (6H, d); 1. $5\sim1$. 6 (2H, t); 1. $9\sim$ 2. 0 (2H, m); 2. $9 \sim 3$. 0 (2H, dd); 3. $0 \sim 3$. 1 (2H, t); 3. $3 \sim 3$. 4 (2H, m) ; 3. $4 \sim 3$. 5 (1 H, xn) ; 3. $6 \sim 3$. 7 (2H, t); 7. $1\sim7$. 2 (1H, t); 8. $3\sim$ 8. 5 (2H, dd); 8. $6 \sim 8$. 7 (1H, s) 【0258】本発明例示化合物151の合成 冷却管の付いた三つロフラスコに、nーアミルアルコー ル60mL加え、そこに化合物D16.2g、塩化銅 (II) 1. 3gを加え、攪拌しながら室温で0.3mL の1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデ セン(DBU)を滴下した。引き続き、反応液を内温1 00℃まで加温して、同温度で1時間撹拌した。メタノ -ル100mLを注入して、還流下で1時間攪拌した。 次に、反応液を室温まで冷却した後、不溶物をろ別し2 00mLのメタノールで洗浄した。ろ液に500mLの イソプロパノールを滴下して晶析した後、得られた粗結 晶をヌッチェでろ過した。その結晶を200mLのメタ ノールに溶解させた後、300mLのイソプロパノール を滴下して再沈殿させた。粗結晶をろ別後、更に、メタ ノール200mLに溶解させ、攪拌しながら還流温度ま で加温し、450mLのイソプロパノールを滴下するこ とで再沈殿を行った。粗結晶をろ別後イソプロパノール でかけ洗いを行い乾燥させて、11.2gの例示化合物 40 151を青色結晶として得た。 λ max (吸収極大波 長): 676. 1 n m; ε m a x (吸収極大波長におけ るモル吸光係数) = 1. 78×10⁵ (DMF中)。得 られた化合物を分析(質量分析法: ESI-MS、元素 分析等種々の機器解析方法により測定)した結果、本明 細書中で定義したフタロシアニン銅(II) - 置換位置が、 β-位置換型 {それぞれの各ベンゼン核の(2または3 位)、(6または7位)、(10または11位)、(1 4または15位) に- (SO₂- (CH₂)₃-SO₂ N

ロシアニン一分子中- {SO₂- (CH₂)₃-SO₂NH- (CH₂)₃-OCH (CH₃)₂ } 基を合計 4 個有する} であることが確認できた。

【0259】[実施例8]

合成例2:本発明化合物152の合成 化合物 a の合成

窒素気流下、冷却管の付いた三つロフラスコに、ジメチ ルスルホキシド (DMSO) 600mLを加え、そこに N、N-ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム3水和 物195.2gを添加し、引き続き無水炭酸カリウム1 52gを撹拌しながら室温で分割添加した。次に、内温 を50℃まで昇温して、同温度で4-ニトロフタロニト リル(東京化成)125gのDMSO300mL溶液を 1時間かけて滴下した。その後同温度で4時間撹拌した 後、内温が室温になるまで冷却し、反応液を水4000 m L にあけて晶析し、室温で1時間撹拌した後、ろ過し た。得られた粗結晶を水3000mL、冷メタノール2 50mLで洗浄した後、40℃で一晩乾燥した。得られ た粗結晶を、メタノール500mLを用いて加熱洗浄し 20 て、10℃まで冷却し、ろ過、乾燥して、184.7g の化合物 a を得た。 ¹H-NMR (DMSO-d 6), δ値TMS基準: 1. 2~1. 3 (3H, t); 1. 3 ~ 1.4 (3H, t); 3.8 ~ 3.9 (2H, q); 3. $9 \sim 4$. 0 (2H, q); 7. $9 \sim 8$. 0 (1H, d); 8. $2\sim8$. 3 (1H, d); 8. $3\sim8$. 4 (1H, s)

【0260】化合物 b の合成

窒素気流下、冷却管の付いた三つロフラスコに、エチレンジアミン(東京化成)390mLを加え、そこに室温下で化合物a130gを分割添加し、引き続き攪拌しながら内温42℃まで昇温した。次に、同温度で4時間撹拌した後、内温20℃まで冷却し、反応液を水1300mLにあけて、引き続き濃塩酸1000mLを滴下して溶液のpH=2まで調整した。析出した結晶をろ過、2N塩酸で洗浄後、イソプロピルアルコールで洗浄し、乾燥後70.0gの化合物bを得た。「H-NMR(DMSO-d6)、δ値TMS基準:7.85~7.95(1H,d);7.95~8.05(1H,d);8.15~8.25(1H,s)

【0261】化合物 c の合成

S基準: 1. 2~1. 3 (3H, d); 2. 0~2. 2 (2H, dd) ; 2. 2~2. 4 (2H, t) ; 3. 3 (3H, s); 3. $4\sim3$. 5 (2H, d); 3. $5\sim$ 3. 7 (2H, t) ; 5. $0 \sim 5$. 2 (1H, m) 【0262】化合物 d の合成

炭酸カリウム (和光純薬) 23.9g、ヨウ化カリウム (和光純薬) 28.7gのアセトン懸濁溶液50mL に、化合物 b 23.0gと化合物 c 31.0gを室 温で混合した。攪拌しながら1時間還流させ室温に戻し 50mL の酢酸エチルで目的物を抽出、分液ロートで有 機層を分取した。その有機層を飽和食塩水で5回洗浄 し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後濃縮し、51.5gの オイル状の化合物 dを得た。 H-NMR (DMSOd 6), δ値TMS基準: 1. 1~1. 2 (3 H, d); 1. $8 \sim 1$. 9 (2H, m); 2. $4 \sim 2$. 5 (2H, t); 3. $1\sim3$. 2 (2H, t); 3. $2\sim$ 3. 3 (3H, s); 3. $3 \sim 3$. 4 (2H, d); 4. $9 \sim 5$. 1 (1 H, m); 7. $7 \sim 8$. 0 (2 H, dd) : 8. 0~8. 1 (1H, s)

【0263】化合物 e の合成 50.0gの化合物 dを100m Lの酢酸に混合し、氷 浴中、内温10℃で撹拌しているところへ、2.6gN a 2WO4・2H2Oを添加した。引き続き、30mLの 過酸化水素水 (30%) を発熱に注意しながら徐々に滴 下した。内温15~20℃で30分間撹拌した後に、反 応液を内温60℃まで加温して、同温度で1時間撹拌し た。20℃まで冷却した後、反応液に500mLの酢酸 エチルと1000mLの水を注入し、分液ロートで振盪 後、有機層を分取した。有機層を500mLの飽和食塩 30 水で3回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後濃縮し、 49. 1gのオイル状の化合物 e を得た。 'H-NMR (DMSO-d6), δ値TMS基準: 1.1~1.2 (3H, d); 1. $7 \sim 1$. 9 (2H, m); 2. $3 \sim$ 2. 5 (2H, t); 3. $2\sim3$. 3 (3H, s); 3. $3 \sim 3$. 4 (2H, d); 3. $5 \sim 3$. 6 (2H, t); 4. $9 \sim 5$. 0 (1 H, m); 8. $3 \sim 8$. 5 (2H, dd); 8. $6 \sim 8$. 7 (1H, s)

【0264】本発明例示化合物152の合成

*冷却管の付いた三つロフラスコに、1-メトキシー2-プロパノール(東京化成)200.0mLを加え、そこ に化合物 e 46.0gを加え攪拌しながら室温で1. 0mLの1, 8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン(DBU)を滴下した。引き続き、反応液を 内温100℃まで加温して、塩化銅(II) 4. 41gを 添加した。同温度で3時間撹拌後、室温まで冷却し不溶 物をろ別した。200mLのアセトニトリルで不溶物を 洗浄後、ろ液に1300mLのメタノールを滴下して晶 た。不溶物をろ別後、ろ液に500mLの水を加え、1 10 析し、得られた粗結晶をヌッチェでろ過した。その結晶 を200mLのメタノールでかけ洗いを行い乾燥させ て、24.2gの例示化合物152を背色結晶として得 た。 λ max (吸収極大波長) : 675. 5 n m ; ε m a x (吸収極大波長におけるモル吸光係数) = 1.85× 10⁵ (DMF中)。得られた化合物を分析(質量分析 法:ESI-MS、元素分析等種々の機器解析方法によ り測定)した結果、本明細書中で定義したフタロシアニ ン銅(II) - 置換位置が、β-位置換型 {それぞれの各べ ンゼン核の(2または3位)、(6または7位)、(1 20 0または11位)、(14または15位)に- {SO2 $- (CH₂)₃ - CO₂ - CH (CH₃) CH₂ - OCH₃}$ 基を1個、銅フタロシアニン一分子中- {SO₂- (C H₂) ₃-CO₂-CH (CH₃) CH₂-OCH₃) 基を合 計4個有する)であることが確認できた。

[0265]

【発明の効果】本発明によれば、1) 新規なフタロシア ニン化合物を提供し、2)三原色構成用の色素として色 再現性に優れた吸収特性を有し、且つ光、熱、湿度およ び環境中の活性ガスに対して十分な堅牢性を有してい て、電子写真用のトナー、LCD 、PDP などのディスプレ イやCCD などの撮像素子で用いられるカラーフィルタ 一、各種繊維の染色の為の染色液などに適用できるフタ ロシアニン化合物含有着色画像形成組成物を提供し、 3) 特に、該フタロシアニン化合物の使用により良好な 色相を有し、光及び環境中の活性ガス、特にオゾンガス に対して堅牢性の高い画像を形成することができるイン クジェット記録用インクとインクジェット記録方法を提 供し、4) さらにインクジェット記録画像材料のオゾン ガス耐性改良方法を提供することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 矢吹 嘉治

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内

(72)発明者 野呂 正樹

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内

(72) 発明者 大松 禎

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2C056 EA13 FC02 FC06

2H086 BA55

4C050 PA13

4J039 BC60 BE01 BE02 GA24